(12)公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2011-47840 (P2011-47840A)

(43) 公開日 平成23年3月10日(2011.3.10)

(51) Int.Cl.		FI		テーマコード (参考)
GO1B 21/30	(2006.01)	GO1B 21/30	1 O 1 F	2F069

審査請求 未請求 請求項の数 4 OL (全 33 頁)

(21) 出願番号 (22) 出願日	特願2009-197592 (P2009-197592) 平成21年8月28日 (2009.8.28)	(71) 出願人	504151365 大学共同利用機関法人 高エネルギー加速 器研究機構
特許法第30条第1項	電適用申請有り 平成21年5月5		茨城県つくば市大穂1番地1
日 社団法人精密工学	*会発行の「精密工学会誌(200	(74)代理人	100137752
9 Vol. 75 N	No. 5)」に発表		弁理士 亀井 岳行
		(72)発明者	久米 達哉
			茨城県つくば市大穂1-1 大学共同利用
			機関法人高エネルギー加速器研究機構内
		F ターム (参	考) 2F069 AA55 AA61 GG06 GG07 GG09
			GG64 JJ01 JJ11 NN00

(54) 【発明の名称】 真直度測定装置

(19) 日本国特許庁(JP)

(57)【要約】

【選択図】図7

【課題】ゼロ点ずれを精度良く検出すること。 【解決手段】第1の形状測定器(P1,P1)と、第 2の形状測定器(P3,P3)と、第3の形状測定器 (P5,P5)と、形状測定器(P1~P5)を支 持する支持部材(7)を有し移動方向下流側に向って第 1の形状測定器(P1,P1)と第2の形状測定器(P1,P1)と第3の形状測定器(P1,P1)と が配置された測定ユニット(U1)と、第1の形状測定 器(P1,P1)と第2の形状測定器(P3,P3) との相対的な位置ずれ量を測定する測定ユニット(U 1)と一体的に移動可能な第1のずれ量測定器(36) と、第1の形状測定器(P1,P1)と第3の形状測 定器(P5,P5)との相対的な位置ずれ量を測定す る測定ユニット(U1)と一体的に移動可能な第2のず れ量測定器(37)と、を備えた真直度測定装置(A)

1)と第3の形状測 な位置ずれ量を測定す に移動可能な第2のず 真直度測定装置(A)



【特許請求の範囲】

【請求項1】

被測定物の表面形状を測定する第1の形状測定器と、

前記被測定物の表面形状を測定する第2の形状測定器と、

前記被測定物の表面形状を測定する第3の形状測定器と、

前記被測定物に沿って相対的に移動可能な測定ユニットであって、前記第1の形状測定 器と前記第2の形状測定器と前記第3の形状測定器とを支持する支持部材を有し、前記測 定ユニットの前記被測定物に対する相対移動方向の下流側に向って、前記第1の形状測定 器と、前記第2の形状測定器と、前記第3の形状測定器と、が配置された前記測定ユニッ トと、

(2)

前記被測定物に対して接近離間する方向である接離方向についての前記第1の形状測定器と前記第2の形状測定器との相対的な位置ずれ量である第1の位置ずれ量を測定する第 1のずれ量測定器であって、前記支持部材に支持されて前記測定ユニットと一体的に移動 可能な前記第1のずれ量測定器と、

前記接離方向についての前記第1の形状測定器と前記第3の形状測定器との相対的な位置ずれ量である第2の位置ずれ量を測定する第2のずれ量測定器であって、前記支持部材に支持されて前記測定ユニットと一体的に移動可能な前記第2のずれ量測定器と、

を備えたことを特徴とする真直度測定装置。

【請求項2】

前記第1の形状測定器に一体的に支持された放射線を放射する放射部と、

前記第2の形状測定器に一体的に支持され、且つ、前記放射部から放射された放射線が 入射する受部を有し、前記受部に前記放射線が入射する位置に基づいて、前記第1の位置 ずれ量を測定する前記第1のずれ量測定器と、

前記第3の形状測定器に一体的に支持され、且つ、前記放射部から放射された放射線が 入射する受部を有し、前記受部に前記放射線が入射する位置に基づいて、前記第2の位置 ずれ量を測定する前記第2のずれ量測定器と、

を備えたことを特徴とする請求項1に記載の真直度測定装置。

【請求項3】

前記第2の形状測定器に一体的に支持され、前記放射部から放射された放射線を前記第 1のずれ量測定器に向う第1の分離放射線と前記第2のずれ量測定器に向う第2の分離放 射線とに分離する分離部材と、

前記第1の分離放射線が入射する前記第1のずれ量測定器と、

前記第2の分離放射線が入射する前記第2のずれ量測定器と、

を備えたことを特徴とする請求項2に記載の真直度測定装置。

【請求項4】

前記第1の形状測定器、前記第2の形状測定器及び前記第3の形状測定器のうちのいず れか一つの形状測定器に対して、前記被測定物を挟んで対向する位置に配置され、且つ、 前記被測定物の表面形状を測定する第4の形状測定器と、

前記測定ユニットと一体的に、前記被測定物に沿って相対的に移動可能な第2の測定ユニットであって、前記第4の形状測定器を有する前記第2の測定ユニットと、

前記接離方向についての前記一つの形状測定器と前記第4の形状測定器との相対的な位置ずれ量である第3の位置ずれ量を測定する第3のずれ量測定器であって、前記一つの形状測定器又は前記第4の形状測定器に一体的に支持されて、前記測定ユニット及び前記第 2の測定ユニットと一体的に移動可能な前記第3のずれ量測定器と、

前記被測定物を、前記移動方向に延びる方向を回転軸として、前記測定ユニット及び前 記第2の測定ユニットに対して、相対的に回転させて、前記一つの形状測定器に測定され る前記被測定物の表面形状の位置と、前記第4の形状測定器に測定される前記被測定物の 表面形状の位置とを、反転させる反転機構と、

を備え、

前記被測定物の表面形状を測定した後に、反転させて、前記被測定物の表面形状を測定 50

10

40

することを特徴とする請求項1乃至3のいずれかに記載の真直度測定装置。 【発明の詳細な説明】 【技術分野】 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 本発明は、真直度測定装置に関する。 【背景技術】 [0002]物体の形状がどれだけ幾何学的直線に近い形状を有しているかを調べるために、従来か ら、物体の真直度測定が行われている。このような真直度の測定法に関して、3つの変位 計を被測定物に沿って走査することにより、被測定物の真直度を測定する、いわゆる、3 点法が知られている。 図 1 1 は 3 点法に関する説明図であり、図 1 1 A は 3 点法に用いられる装置の一例の説 明図、図11Bはプローブのゼロ点ずれの説明図である。 図 1 1 A において、 被測定物 0 3 に対して対向する位置に、 案内部材の一例としてのリ ニアガイド04が配置されている。前記リニアガイド04には、移動部材の一例としての 走査ステージ07が直線移動可能に支持されている。 前記走査ステージ07には、形状測定器の一例としてのプローブP01,P03,P0 5が支持されている。前記プローブP01,P03,P05は、走査ステージ07の移動 方向に沿って間隔dを空けて、順に、配置されている。また、前記各プローブP01~P 05は、走査ステージ07と共に一体的に移動して、被測定物03の対応する部分につい て、基準位置からの変位を測定する。 [0004]図11Aにおいて、右方向、すなわち、走査ステージ07の走査方向をX軸方向とし、 走査方向に直交する上方向をY軸方向とする。 被測定物03の被測定部分の表面形状をF(X)で表す。また、中央のプローブP03 の

測

定

位

置

X

の

場

合

に

、

各

プ

P

0

1

、

P

0

3

、

P

0

5

に

よ

っ

て

得

ら

れる

測

定

い

し

、

P

0

3

、

P

0

5

に

よって

得

ら

れる

測

定

い

し

い

し

こ

こ

し

こ

こ

こ

し

こ

し

こ

し

こ

こ

し

こ

こ

し

こ

こ

こ

し

こ

こ

し

こ

こ

し

こ

こ

こ

し

こ

こ

こ

し

こ
 値を、それぞれ、M01(X),M03(X),M05(X)で表す。 ここで、走査ステージ07は走査移動する際に、リニアガイド04の形状誤差などによ り、全体がY方向に移動したり、全体が傾斜したりする。そこで、プローブP03の測定 位 置 が 位 置 X の 場 合 に 、 走 査 ス テ ー ジ 0 3 の Y 方 向 の 移 動 量 を 走 査 誤 差 e (X)とし 、 傾 斜量を傾斜誤差p(X)とすると、各測定値M01(X)~M05(X)は、以下の式(1)~(3)のように表せる。 M 0 1 (X) = F (X - d) + e (X) - d · p (X) ...式(1) M 0 3 (X) = F (X) + e (X)....式(2) $M 0 5 (X) = F (X + d) + e (X) + d \cdot p (X) ... \ddagger (3)$ [0005] 前記式(1)~(3)より、F(X)の二階差分を求めると、以下の式(4)となる。 2 F (X) = { F (X + d) - 2 · F (X) + F (X - d) } / d^{2} $= [\{ F(X + d) - F(X) \} - \{ F(X) - F(X - d) \}] / d^{2}$ = { M 0 5 (X) - 2 · M 0 3 (X) - M 0 1 (X) } / d² ...式(4) よって、 ² F (X)は、走査ステージ07の走査誤差 e (X)、傾斜誤差 p (X)の 影響を受けることなく、測定値M01(X),M03(X),M05(X)及び間隔dで 表される。 したがって、測定値M01(X)~M05(X)等により得られた ²F(X)を二階 積分することにより、被測定物03の測定部分の表面形状F(X)を知ることができる。 なお、F(X)の一次以下の項は、被測定物03の測定部分の平均的な距離、傾きを表す ことになるので、形状測定においては無視することができる。

[0006]

20

30

40

(4) しかし、実際には、図11Bに示すように、走査ステージ07に支持された各プローブ P 0 1 , P 0 3 , P 0 5 には、測定時の基準点のずれ、いわゆる、ゼロ点ずれが存在する 例えば、図11Bにおいて、各プローブP01, P03, P05のY方向の基準点から のずれを、それぞれ、 k₀₁, k₀₃, k₀₅とおいて、式(1)~(3)を再計算する

と、以下の式(1) ~(3) となる。 M01(X) = F(X - d) + e(X) - d · p(X) + k₀₁...式(1) $M 0 3 (X) = F (X) + e (X) + k_{0 3}$式(2) M 0 5 (X) = F (X + d) + e (X) + d · p (X) + k $_{0.5}$... 式 (3) そして、F(X)の二階差分を取ると、以下の式(4) となる。 2 F (X) = { F (X + d) - 2 \cdot F (X) + F (X - d) } / d² = { M 0 5 (X) - 2 · M 0 3 (X) - M 0 1 (X) } / d ² $- \{k_{05} - 2 \cdot k_{03} + k_{01}\} / d^{2}$ = { M 0 5 (X) - 2 · M 0 3 (X) - M 0 1 (X) } - k _{0 1 3 5} / d ² … 式(4) ただし、式(4) において、k₀₅-2・k₀₃+k₀₁=k₀₁₃₅とした。

さらに、式(4) に基づいて、² F(X)を二階積分すると、測定値M01(X) 20 ~ M 0 5 (X)等の項の他に、 k _{0 1 3 5} / 2 d ² を係数とした X ² に比例する項が生じ る。したがって、測定値 M 0 1 (X) ~ M 0 5 (X) から得られる値は、表面形状 F (X)から k₀₁₃₅・X²/2 d²の分ずれ、これは、いわゆる、放物線誤差として知られ るゼロ点ずれに起因する誤差である。

したがって、3点法において、このようなゼロ点ずれによる誤差が存在することが知ら れており、ゼロ点ずれの影響を低減させるために、以下の特許文献、非特許文献に記載の 技術が知られている。

特許文献1としての特開2003-254747号公報には、検出器取付台に支持され た3つの変位検出器(A,B,C)間のゼロ点ずれを低減させるために、基準となる試料 片を測定して、変位検出器(A,B,C)の出力を校正する技術が記載されている。 特許文献1では、凹凸が一致する一組の試料片(1,2)を、それぞれ、予め測定して 、試料片(1)による校正値と、試料片(2)による校正値との平均を取ることにより、 試料片自体が有する誤差を打ち消して、変位検出器(A,B,C)を、真直度の測定前に 校正している。

[0009]

特許 文献 2 としての 特開 2 0 0 6 - 3 3 7 1 1 2 号公報には、 3 つの変位センサ(3 1 ,32,33)と、前記各変位センサ(31~33)を支持する支持台(30)と、前記 支持台(30)に対して移動可能なテーブル(25)と、を有する真直度測定装置(10)が記載されており、前記テーブル(25)上に配置された第1の被測定物(100)の 測 定 面 (1 0 0 a)を、 前 記 変 位 セン サ (3 1 ~ 3 3)を 用 い た 3 点 法 (逐 次 3 点 法) に よって、測定面(100a)の形状g₃(X)を測定可能に構成されている。

また、特許文献2には、変位センサ(31~33)とは別に、中央の変位センサ(32)の対向直線上に配置され、且つ、前記支持台(30)に支持された一組の変位センサ(41,42)が設けられており、前記テーブル(25)上に配置された補助用の第2の被 測 定 物 (2 0 0)の表 裏 両 側 の 測 定 面 (2 0 0 a , 2 0 0 b)を、 それ ぞれの 変 位 センサ (41,42)で測定可能に構成されている。

特許文献2に記載の技術では、通常測定時の3点法(逐次3点法)による測定を行う前 に、補正のために、第2の被測定物(200)の反転前後の計2回、第1の被測定物(1 00)の測定面(100a)と、第2の被測定物(200)の測定面(200a,200

10

b)とを、同時に、測定している。

すなわち、反転法によって、変位センサ(41,42)の測定結果から、支持台(30)に対するテーブル(25)の走査誤差(並進運動誤差)を得ることで、中央の変位センサ(32)の測定結果から、走査誤差を消去して、第1の被測定物(100)の形状をg (x)と測定している。また、3つの変位センサ(31~33)を用いた3点法(逐次3 点法)によって、第1の被測定物(100)の形状をg₃(X)と測定している。

そして、反転法によるg(X)と、3点法(逐次3点法)によるg₃(X)との誤差を、零点誤差補償量{g(X)-g₃(X)}として求めている。そして、新たな第1の被測定物(100)を、真直度測定装置(10)の通常測定時、すなわち、3つの変位センサ(31~33)を用いた3点法(逐次3点法)のみによって測定する場合には、前記零点誤差補償量{g(X)-g₃(X)}を用いて、3点法(逐次3点法)で生じるゼロ点ずれに起因する誤差を補正している。

【0011】

非特許文献1には、3つのプローブを有するプローブユニット(Unit A)と、前記プロ ーブユニット(Unit A)と同様に構成され、且つ前記プローブユニット(Unit A)に対向 して配置されたプローブユニット(Unit B)を用いたゼロ点ずれに起因する誤差の補正方 法が記載されている。

非特許文献1では、2つのプローブユニット(Unit A, Unit B)を用いて、被測定物(Cylinder)を、180。異なる部分である両側について同時に計測した後に、被測定物(Cylinder)を180。回転(反転)させて、もう一度、プローブユニット(Unit A, Unit B)を用いて、同時に測定している。

そして、回転前後(反転前後)の各プローブユニット(Unit A, Unit B)の測定値から 得られる前記式(4) に相当する4つの式から、各プローブユニット(Unit A, Unit B)における前記式(4) のk₀₁₃₅に相当するゼロ点ずれの差分(,)を求めて いる。そして、求めたゼロ点ずれの差分(,)により、3点法による測定値を補正し て、被測定物(Cylinder)の表面形状を求めている。なお、非特許文献1では、ゼロ点ず れは、反転前後や測定位置によって変動しない固定値として扱われており、ゼロ点ずれの 差分(,)も固定値として扱われている。

【0012】

特許文献3としての特開2009-41983号公報には、試料(200)が搭載され 30 る回転自在なスピンドル(210)と、前記試料(200)を測定する3つの変位センサ (A,B,C)と、前記変位センサ(A,B,C)を支持するセンサユニット(220) と、前記センサユニット(220)を、前記スピンドル(210)の径方向に移動可能に 支持するセンサキャリッジ(230)と、を有する真直形状測定用の装置が記載されてい る。

特許文献3では、試料(200)を回転させながら測定し、試料(200)の表面形状の周期性を利用して、測定値の比較を行うことにより、零点誤差の変動量を求めている。 【先行技術文献】

【特許文献】

[0013]

【特許文献1】特開2003-24」) (特許文献2】特開2006-337112号公報(「0008」~「0009」、「0 (特許文献2】特開2006-337112号公報(「0043」~「0053」、図1 、図4) 【特許文献3】特開2009-41983号公報(「0018」~「0042」、図1~ 図3) 【非特許文献】

[0014]

【非特許文献1】W. Gao et al., "precision measurement of cylinder straightness using a scanning multi-probe system", Precision Engineering, Journal of the Int

10

ernational Societies for Precision Engineering and Nanotechnology, 2002,279–288 ($p\ 2\ 8\ 0\ \sim\ 2\ 8\ 3$)

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

[0015**]**

特許文献1、2に記載の技術では、真直度の測定前に、予め出力値を補正したり、予め 補正量を設定しているが、真直度の測定時にゼロ点ずれが変動した場合には、補正するこ とはできない。

また、非特許文献1に記載の技術では、ゼロ点ずれに起因する誤差を固定値として扱っており、反転や位置移動の変動によるゼロ点ずれについて補正することはできない。

10

20

30

ており、反転や位置移動の変動によるセロ点すれについて補止することはできない。 一方、特許文献3に記載の技術では、各変位センサについて、時間変動があるものとし て、ゼロ点ずれについて求めているが、スピンドルなどで回転する被測定物を対象として おり、被測定物の形状は平面状であることが好ましく、実質的には、被測定物の形状が制 限されてしまう。

【0016】

本発明は、前述の事情に鑑み、ゼロ点ずれを精度良く検出することを技術的課題とする

【課題を解決するための手段】

[0017**]**

前記技術的課題を解決するために、請求項1に記載の発明の真直度測定装置は、

被測定物の表面形状を測定する第1の形状測定器と、

前記被測定物の表面形状を測定する第2の形状測定器と、

前記被測定物の表面形状を測定する第3の形状測定器と、

前記被測定物に沿って相対的に移動可能な測定ユニットであって、前記第1の形状測定 器と前記第2の形状測定器と前記第3の形状測定器とを支持する支持部材を有し、前記測 定ユニットの前記被測定物に対する相対移動方向の下流側に向って、前記第1の形状測定 器と、前記第2の形状測定器と、前記第3の形状測定器と、が配置された前記測定ユニッ トと、

前記被測定物に対して接近離間する方向である接離方向についての前記第1の形状測定 器と前記第2の形状測定器との相対的な位置ずれ量である第1の位置ずれ量を測定する第 1のずれ量測定器であって、前記支持部材に支持されて前記測定ユニットと一体的に移動 可能な前記第1のずれ量測定器と、

前記接離方向についての前記第1の形状測定器と前記第3の形状測定器との相対的な位置ずれ量である第2の位置ずれ量を測定する第2のずれ量測定器であって、前記支持部材に支持されて前記測定ユニットと一体的に移動可能な前記第2のずれ量測定器と、

を備えたことを特徴とする。

[0018**]**

請求項2に記載の発明は、請求項1に記載の真直度測定装置において、

前記第1の形状測定器に一体的に支持された放射線を放射する放射部と、

前記第2の形状測定器に一体的に支持され、且つ、前記放射部から放射された放射線が 40 入射する受部を有し、前記受部に前記放射線が入射する位置に基づいて、前記第1の位置 ずれ量を測定する前記第1のずれ量測定器と、

前記第3の形状測定器に一体的に支持され、且つ、前記放射部から放射された放射線が 入射する受部を有し、前記受部に前記放射線が入射する位置に基づいて、前記第2の位置 ずれ量を測定する前記第2のずれ量測定器と、

を備えたことを特徴とする。

(0 0 1 9 **)**

請求項3に記載の発明は、請求項2に記載の真直度測定装置において、 前記第2の形状測定器に一体的に支持され、前記放射部から放射された放射線を前記第 1のずれ量測定器に向う第1の分離放射線と前記第2のずれ量測定器に向う第2の分離放

射線とに分離する分離部材と、

前記第1の分離放射線が入射する前記第1のずれ量測定器と、 前記第2の分離放射線が入射する前記第2のずれ量測定器と、 を備えたことを特徴とする。

 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}$

請求項4に記載の発明は、請求項1乃至3のいずれかに記載の真直度測定装置において

(7)

前記第1の形状測定器、前記第2の形状測定器及び前記第3の形状測定器のうちのいず れか一つの形状測定器に対して、前記被測定物を挟んで対向する位置に配置され、且つ、 前記被測定物の表面形状を測定する第4の形状測定器と、

前記測定ユニットと一体的に、前記被測定物に沿って相対的に移動可能な第2の測定ユニットであって、前記第4の形状測定器を有する前記第2の測定ユニットと、

前記接離方向についての前記一つの形状測定器と前記第4の形状測定器との相対的な位置ずれ量である第3の位置ずれ量を測定する第3のずれ量測定器であって、前記一つの形状測定器又は前記第4の形状測定器に一体的に支持されて、前記測定ユニット及び前記第2の測定ユニットと一体的に移動可能な前記第3のずれ量測定器と、

前記被測定物を、前記移動方向に延びる方向を回転軸として、前記測定ユニット及び前 記第2の測定ユニットに対して、相対的に回転させて、前記一つの形状測定器に測定され る前記被測定物の表面形状の位置と、前記第4の形状測定器に測定される前記被測定物の 表面形状の位置とを、反転させる反転機構と、

を備え、

前記被測定物の表面形状を測定した後に、反転させて、前記被測定物の表面形状を測定することを特徴とする。

- 【発明の効果】
- 【0021】

請求項1に記載の発明によれば、第1の形状測定器と第2の形状測定器との相対的な位置ずれ量と、第1の形状測定器と第3の形状測定器との相対的な位置ずれ量と、を測定することができる、ゼロ点ずれを精度良く検出することができる。

請求項2に記載の発明によれば、第1の形状測定器に支持された放射部から放射された 放射線の入射位置を測定することにより、第1の形状測定器と第2の形状測定器との相対 的な位置ずれ量と、第1の形状測定器と第3の形状測定器との相対的な位置ずれ量と、を 測定することができる。

請求項3に記載の発明によれば、第1の形状測定器に支持された放射部から放射された 放射線を、分離部材により第1の分離放射線と第2の分離放射線とに分離して、第1の分 離放射線の入射位置を測定することにより、第1の形状測定器と第2の形状測定器との相 対的な位置ずれ量を測定し、第2の分離放射線の入射位置を測定することにより、第1の 形状測定器と第3の形状測定器との相対的な位置ずれ量を測定することができる。

請求項4に記載の発明によれば、被測定物を挟んで対向する一つの形状測定器と第4の 形状測定器との相対的な位置ずれ量を測定することができる。

【図面の簡単な説明】

【0022】

【 図 1 】 図 1 は本 発 明 の 実 施 例 1 の 真 直 度 測 定 装 置 の 説 明 図 で あ り 、 図 1 A は 全 体 斜 視 図 、 図 1 B は 要 部 拡 大 斜 視 図 で あ る 。

【図2】図2は実施例1のプローブの説明図である。

【図3】図3は実施例1のレーザ放射部と受光ダイオードの説明図であり、図3Aはレー ザ放射部の説明図、図3Bは受光ダイオードの説明図、図3Cは4分割フォトダイオード の説明図である。

【図4】図4は実施例1のコンピュータが備えている各機能をブロック図で示した図である。

【図 5】図 5 は実施例 1 のコンピュータが備えている各機能をブロック図で示した図であ ⁵⁰

10

30

り、図4の続きの説明図である。

【図6】図6は図2におけるVI-VI線方向に見た図に相当する実施例1のプローブの 測定結果の説明図であり、図6Aは反転前の説明図、図6Bは反転後の説明図である。 【図7】図7は実施例1のゼロ点ずれの説明図であり、図7Aはレーザ放射部とビームス プリッタと受光ダイオードと各プローブの位置の説明図、図7Bは開始位置におけるゼロ 点ずれの説明図、図7Cは開始位置から移動した状態のゼロ点ずれの説明図である。 【図8】図8は実施例1の相対位置変動量の説明図であり、プローブの位置が変動した場 合の説明図である。

【図9】図9は本発明の実施例1の真直度測定処理のフローチャートである。

【図10】図10は本発明の実施例1の表面形状演算処理のフローチャートである。 【図11】図11は3点法に関する説明図であり、図11Aは3点法に用いられる装置の 一例の説明図、図11Bはプローブのゼロ点ずれの説明図である。

【発明を実施するための形態】

【0023】

次に図面を参照しながら、本発明の実施の形態の具体例(以下、実施例と記載する)を 説明するが、本発明は以下の実施例に限定されるものではない。

なお、以下の図面を使用した説明において、理解の容易のために説明に必要な部材以外の図示は適宜省略されている。

【実施例1】

【0024】

図1は実施例1の真直度測定装置の説明図であり、図1Aは全体斜視図、図1Bは要部 拡大斜視図である。

なお、以後の説明の理解を容易にするために、図面において、上下方向をX軸方向、前 後方向をY軸方向、左右方向をZ軸方向とし、矢印X,-X,Y,-Y,Z,-Zで示す 方向または示す側をそれぞれ、上方、下方、前方、後方、右方、左方、または、上側、下 側、前側、後側、右側、左側、とする。

また、図中、「」の中に「・」が記載されたものは紙面の裏から表に向かう矢印を意味し、「」の中に「×」が記載されたものは紙面の表から裏に向かう矢印を意味するものとする。

【0025】

図1において、実施例1の真直度測定装置Aは、床面に支持された土台部材の一例としてのベース部1を有する。前記ベース部1には、反転機構の一例としてのターンテーブル2が設けられている。前記ターンテーブル2は、上下方向に延びる方向を回転軸として前記ベース部1に対して回転可能に支持されている。前記ターンテーブル2には、真直度の測定される被測定物の一例としての棒材3が支持されている。前記棒材3は、前記ターンテーブル2と共に、上下方向に延びる方向を回転軸として回転可能に支持されている。

また、前記ベース部1には、前記棒材3に沿って上下方向に延びる案内部材の一例とし てのリニアガイド4が支持されている。さらに、前記ベース部1には、前記棒材3に沿っ て上下方向に延びる位置制御部材の一例としてのネジ軸6が回転可能に支持されている。 前記リニアガイド4及びネジ軸6には、支持部材の一例であって、移動部材の一例として の走査ステージ7が支持されている。前記走査ステージ7は、前記ネジ軸6が回転して、 いわゆるボールネジ機構により、前記リニアガイド4に沿って上下方向に直線移動する。 【0026】

図2は実施例1のプローブの説明図である。

図1、図2において、前記走査ステージ7の下方には、第1の結合部材の一例としての 下側マウントプレート8を介して、第1の形状測定器の一例としての下側プローブP1が 一体的に支持されている。

図 2 において、実施例 1 の下側プローブ P 1 は、測定線の一例としてのシート状レーザ P 1 a を発する発光部 9 と、前記シート状レーザ P 1 a を受光する受光部 1 1 とを有して いる。そして、実施例 1 の下側プローブ P 1 では、棒材 3 の表面の境界部に、前記シート 30

20

10

状レーザ P 1 a が照射され、棒材 3 によって遮られずに受光部 1 1 に到達したシート状レ ーザ P 1 a の位置により、棒材 3 の表面形状を測定する。 【 0 0 2 7 】

図1、図2において、前記走査ステージ7の下側プローブP1の上方には、第2の結合 部材の一例としての中側マウントプレート12を介して、第2の形状測定器の一例として の中側プローブP3が一体的に支持されている。また、前記走査ステージ7の中側プロー ブP3の上方には、第3の結合部材の一例としての上側マウントプレート13を介して、 第3の形状測定器の一例としての上側プローブP5が一体的に支持されている。

前記中側プローブP3の前方には、第4の結合部材の一例としてのマウントプレート1 4を介して、第4の形状測定器の一例としての対向プローブP4が一体的に支持されてい る。前記対向プローブP4の発光部9と受光部11は保持部材の一例としての保持バー1 6により互いの位置が保持されている。これにより、前記対向プローブP4は、前記マウ ントプレート14、中側プローブP3を介して、前記走査ステージ7に一体的に支持され ている。

[0028]

前記対向プローブP4は、前記中側プローブP3に対して、前記棒材3を挟んで対向す る位置に配置されており、前記中側プローブP3が測定する部分に対して、上下方向に延 びる方向を回転軸として180。異なる反対側の表面部分を測定するように設定されてい る。

なお、前記中側プローブ P3、上側プローブ P5及び対向プローブ P4は、棒材3の測 ²⁰ 定する部分が異なる点以外は、前記下側プローブ P1と同様に構成されているため、その 詳細な説明は省略する。

【0029】

図 3 はレーザ放射部と受光ダイオードの説明図であり、図 3 A はレーザ放射部の説明図 、図 3 B は受光ダイオードの説明図、図 3 C は 4 分割フォトダイオードの説明図である。 図 1 において、下側プロープ P 1 における発光部 9 の右側には、放射部の一例としての レーザ放射部 2 1 が一体的に支持されている。

図3Aにおいて、前記レーザ放射部21には、伝送路の一例としての光ファイバ26の 一端が接続されている。前記光ファイバ26により、前記レーザ放射部21内に、外部の 放射線源の一例としてのレーザ光源27が放射する放射線の一例としてのレーザビーム2 8が案内される。

案内されたレーザビーム28は、光学素子の一例としてのレンズ29を通過して、上方の中側プローブP3に向って放射される。

【 0 0 3 0 】

図1 B において、前記中側プローブP3の発光部9の右側には、受光装置の一例として の受光ホルダ31が一体的に支持されている。前記受光ホルダ31には、前記レーザ放射 部21から放射されるレーザビーム28に対応して、分離部材の一例としてのビームスプ リッタ32が一体的に支持されている。図1B、図3において、前記ビームスプリッタ3 2は、前記レーザ放射部21から放射されたレーザビーム28を右側に向う第1の分離放 射線の一例としての反射ビーム33と、上側の上側プローブP5に向う第2の分離放射線 の一例としての透過ビーム34とに分離する。

前記受光ホルダ31の右側、すなわち、前記反射ビーム33が向う側には、第1のずれ 量測定器の一例としての中側受光ダイオード36が一体的に支持されている。図3Bにお いて、前記中側受光ダイオード36は、受部の一例としての4分割フォトダイオード36 aを有している。前記4分割フォトダイオード36aには、前記反射ビーム33が入射す る。

【0031】

なお、図3Cにおいて、前記4分割フォトダイオード36aは、4つの受光領域36a 1,36a2,36a3,36a4を有しており、前記受光領域36a1,36a2,3 6 a 3,36a4が順に、反射ビーム33の入射方向から見て半時計周りに配置されて、

全体として一つの受光領域 3 6 a 1 + 3 6 a 2 + 3 6 a 3 + 3 6 a 4 が構成されている。 実施例 1 の前記 4 分割フォトダイオード 3 6 a では、受光領域 3 6 a 1 , 3 6 a 2 が上側 になるように配置され、受光領域 3 6 a 1 , 3 6 a 4 が前側になるように配置されている

(10)

そして、前記反射ビーム33が入射すると、各受光領域36a1~36a4に入射した 光量に応じた信号を出力する。

ここで、反射ビーム33が入射した場合に、受光領域36a1,36a2,36a3, 36a4の測定値を順に、Ea1,Ea2,Ea3,Ea4で表すと、前側を正として、 (Ea1+Ea4 - Ea2 - Ea3)/(Ea1+Ea2+Ea3+Ea4)で反射ビー ム33の前後方向の位置が測定される。また、上側を正として、(Ea1+Ea2 - Ea 3 - Ea4)/(Ea1+Ea2+Ea3+Ea4)で反射ビーム33の上下方向の位置 が測定される。

【0032】

前記中側受光ダイオード36は、前記反射ビーム33の入射位置に基づいて、棒材3に 接近離間する方向の一例としての前後方向についての前記下側プローブP1と前記中側プ ローブP3との相対的な位置ずれ量である第1の位置ずれ量の一例としての下側ゼロ点ず れを測定する。

【 0 0 3 3 】

前記上側プローブP5の発光部9の右側には、第2のずれ量測定器の一例としての上側 受光ダイオード37が一体的に支持されている。前記上側受光ダイオード37は、受部の 一例としての4分割フォトダイオード37aを有している。前記4分割フォトダイオード 37aには、透過ビーム34が入射する。そして、前記上側受光ダイオード37は、前記 透過ビーム34の入射位置に基づいて、前記中側受光ダイオード36と同様の構成で、前 後方向についての前記下側プローブP1と前記上側プローブP5との相対的な位置ずれ量 である第2の位置ずれ量を測定することにより、前後方向についての前記中側プローブP 3と上側プローブP5との相対的な位置ずれ量の一例としての上側ゼロ点ずれを測定する

【0034】

前記中側プローブP3の上部には、第3のずれ量測定器の一例としての渦電流センサ4 1が一体的に支持されている。前記渦電流センサ41の前方には、被検知部の一例として のセンサターゲット42が配置されており、前記対向プローブP4の発光部9の上部に一 体的に支持されている。

前記渦電流センサ41は、磁界をセンサターゲット42にかけて渦電流を発生させ、渦 電流による前記渦電流センサ41側のインピーダンスの発振状態を測定することにより、 距離を測定することができ、棒材3に接近離間する方向の一例としての前後方向について 、中側プローブP3と対向プローブP4との相対的な位置ずれ量である第3の位置ずれ量 の一例としての対向位置変動量を測定する。

【0035】

前記下側プローブP1と、中側プローブP3と、上側プローブP5と、走査ステージ7 と、下側マウントプレート8と、中側マウントプレート12と、上側マウントプレート1 3と、レーザ放射部21と、受光ホルダ31のビームスプリッタ32、中側受光ダイオー ド36と、上側受光ダイオード37と、渦電流センサ41とにより、実施例1の測定ユニ ットの一例としての3点法ユニットU1が構成されている。

前記3点法ユニットU1は、棒材3に対する相対的な移動方向の下流側の一例として、 3点法ユニットU1自体が、前記リニアガイド4に沿って上側に移動可能に構成されている。

また、前記対向プローブP4と、マウントプレート14と、保持バー16と、ターゲット42とにより、実施例1の第2の測定ユニットの一例としての反転ユニットU2が構成されている。

前記反転ユニットU2は、走査ステージ7に支持されており、前記3点法ユニットU1 50

10

30

と一体的に、棒材3に沿って上側移動可能に構成されている。

[0036]

図1において、前記ベース部1、ターンテーブル2、リニアガイド4、ネジ軸6、3点 法 ユ ニ ッ ト U 1 及 び 反 転 ユ ニ ッ ト U 2 等 に よ り 、 実 施 例 1 の 真 直 度 測 定 装 置 A が 構 成 さ れ ている。

前記真直度測定装置Aは、情報処理装置の一例としてのコンピュータCにより、制御さ れて、図示しない駆動源により、ターンテーブル1やネジ軸6の回転が制御されて、3点 法ユニットU1及び反転ユニットU2と、棒材3との相対的な測定位置の関係が制御され る。

また、前記コンピュータCにより、各プローブP1,P3,P4,P5、レーザ放射部 2 1 及び渦電流センサ 4 1 が制御され、各プローブ P 1 , P 3 , P 4 , P 5 、各受光ダイ オード36.37及び渦電流センサ41の測定結果が、コンピュータCに送信されて処理 される。

[0037]

(実施例1のコンピュータCの説明)

図4は実施例1のコンピュータが備えている各機能をブロック図で示した図である。 図5は実施例1のコンピュータが備えている各機能をブロック図で示した図であり、図 4の続きの説明図である。

図4、図5において、前記コンピュータCは、外部との信号の入出力および入出力信号 レベルの調節等を行う入出力信号調節部の一例としての入出力インターフェース、いわゆ I/O、必要な処理を実行するためのプログラムおよびデータ等が記憶されたリード オンリーメモリ、いわゆる、ROM、必要なデータを一時的に記憶するためのランダムア クセスメモリ、いわゆる、RAM、前記ROMに記憶されたプログラムに応じた処理を行 う中央演算処理装置、いわゆる、CPU、ならびにクロック発振器等を有しており、前記 ROMに記憶されたプログラムを実行することにより種々の機能を実現することができる

[0038]

(コンピュータ C に接続された信号入力要素)

前記コンピュータCは、入力装置H1、下側プローブP1、中側プローブP3、上側プ 30 ローブP5、対向プローブP4、中側受光ダイオード36、上側受光ダイオード37、渦 電流センサ41等の信号入力要素からの信号が入力されている。

H1:入力装置

入力装置日1は、いわゆる、キーボードやマウスにより構成されており、キーボードや マウスが操作されて、設定が入力されたり、コンピュータCによる処理が開始されたりす る。

[0039]

図 6 は図 2 における V I - V I 線方向に見た図に相当する実施例 1 のプローブの測定結 果の説明図であり、図6Aは反転前の説明図、図6Bは反転後の説明図である。

なお、図6において、理解を容易にするために、前記各プローブP1,P3,P4,P 5を模式的に表し、それぞれ、符号P1 ,P3 ,P4 ,P5 で表している。 図6において、3点法ユニットU1及び反転ユニットU2の移動方向、すなわち、上下

40

方向をX軸方向として、中側プローブP3が測定する位置を位置Xで表す。 図6Aにおいて、3点法ユニットU1のプローブP1 ,P3 ,P5 に測定される 棒材 3 の表面形状を f (X)で表す。また、 反転ユニットU 2 の対向プローブ P 4 に測 定される表面形状、すなわち、表面形状がf(X)の部分とは180。異なる反対側の表 面形状をg(X)で表す。

P1:下側プローブ

図 2 において、下側 プローブ P 1 は、棒材 3 の表面形状 f (X)を測定する。実施例 1 の下側プローブP1は、受光部11がシート状レーザP1aを受光して、受光したシート

状レーザ P 1 a の後端の境界位置を基準として、受光したシート状レーザ P 1 a の前端の 境界位置までの距離m₁(X)を測定することにより、表面形状f(X)を測定する。 図6Aにおいて、理解の容易のために、距離m 1 (X)を、下側プローブP1 の先端 から棒材 3 表面までの距離 m 1 (X)として模式的に示す。 P3:中側プローブ 中側プローブP3は、前記下側プローブP1と同様の構成で、距離m3(X)を測定し 、棒材3の表面形状f(X)を測定する。 図6Aにおいて、理解の容易のために、前記距離m₃(X)は、中側プローブP3 ത 先端から棒材3表面までの距離m。(X)として模式的に示す。 10 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 4 & 1 \end{bmatrix}$ P5:上側プローブ 上 側 プローブ P 5 は、前 記 下 側 プローブ P 1 と 同 様 の 構 成 で 、 距 離 m 、 (X) を 測 定 し 、 棒 材 3 の 表 面 形 状 f (X) を 測 定 す る 。 図6Aにおいて、理解の容易のために、距離m、(X)は、上側プローブP5 の先端 から棒材 3 表面までの距離m₅(X)として模式的に示す。 P 4 : 対向プローブ 対 向 プロ – ブ P 4 は、前 記 下 側 プロ – ブ P 1 と 同 様 の 構 成 で 、 距 離 m _ (X) を 測 定 し 、 棒 材 3 の 表 面 形 状 g (X) を 測 定 す る 。 図6Aにおいて、理解の容易のために、距離m₄(X)は、対向プローブP4 の先端 20 から棒材3表面までの距離m₄(X)として模式的に示す。 [0042]36:中側受光ダイオード 図3において、中側受光ダイオード36は、4分割フォトダイオード36aにより、反 射レーザ33を測定する。 37:上側受光ダイオード 図3において、上側受光ダイオード37は、4分割フォトダイオード37aにより、透 過レーザ34を測定する。 4 1 : 渦 電 流 セン サ 渦電流センサ41は、渦電流による前記渦電流センサ41側のインピーダンスの発振状 30 態の測定結果に基づいて、センサターゲット42との距離Wぅ₄(X)を測定する。 図6Aにおいて、理解の容易のために、渦電流センサ41が中側プローブP2 の先端 に配置され、且つ、センサターゲット42が対向プローブP4 の先端に配置されている ものと考えて、前記距離W₃₄(X)を、中側プローブP2の先端から対向プローブP 4 の先端までの距離W₃₄として模式的に表す。 なお、図6において、下側プローブP1と中側プローブP3の移動方向、すなわち、上 下方向の間隔を距離d₁₃と表し、中側プローブP3と上側プローブP5の上下方向の間 隔を距離d₃₅とする。 [0043](コンピュータCに接続された制御要素) 40 コンピュータCは、ディスプレイH2、ネジ軸駆動回路D1、ターンテーブル駆動回路 D 2 、 レーザ駆動回路 D 3 、 その他の制御要素に接続されており、 それらの作動制御信号 を出力している。 H2:ディスプレイ 表示器の一例としてのディスプレイH2は、コンピュータCで処理された情報を表示す る。 D1:ネジ軸駆動回路 ネジ軸駆動回路D1は、駆動源の一例としてのネジ軸用モータM1を介して、ネジ軸6 を回転させて、走査ステージ7を上側である下流、又は、下側である上流に移動させて、 3点法ユニットU1及び反転ユニットU2を棒材3に沿って移動させる。

(12)

D2: ターンテーブル駆動回路

ターンテーブル駆動回路D2は、駆動源の一例としてのテーブル用駆動モータM2を介して、前記ターンテーブル2を180。回転させて、各プローブP1,P3,P4,P5 に対向する棒材3の表面を反転させる。

D3: レーザ駆動回路

レーザ駆動回路D3は、レーザ光源27にレーザビーム28を放射させて、レーザ放射部21からレーザビーム28を放射させる。

【0044】

(コンピュータ C の機能)

前記コンピュータCは、前記入力装置H1、下側プローブP1、中側プローブP3、上 側プローブP5、対向プローブP4、中側受光ダイオード36、上側受光ダイオード37 、渦電流センサ41等の前記信号出力要素からの入力信号に応じた処理を実行して、前記 各制御要素に制御信号を出力する機能を有している。すなわち、コンピュータCは次の機 能を有している。

C1:表面測定手段

表面測定手段C1は、ステージ移動制御手段C1Aと、ターンテーブル制御手段C1B と、プローブ出力記憶手段C1Cとを有しており、各プローブP1,P3,P4,P5に より、棒材3の表面形状を測定する。

【0045】

C 1 A : ステージ移動制御手段

ステージ移動制御手段C1Aは、ネジ軸回転判別手段C1A1を有し、前記ネジ軸駆動 回路D1を介して、ネジ軸6を回転させることにより、走査ステージ7の上下方向の移動 を制御する。すなわち、図6Aにおいて、前記ステージ移動制御手段C1Aにより、3点 法ユニットU1及び反転ユニットU2の上下方向の移動が制御され、中側プロープP2の 測定位置が位置Xの場合における棒材3の表面形状が測定可能となる。

実施例1のステージ移動制御手段C1Aは、前記走査ステージ7を、下方に予め設定された開始位置から上方に予め設定された折返位置まで、予め設定された速度のままで移動 させる。そして、前記ステージ移動制御手段C1Aは、走査ステージ7を、前記折返位置 から前記開始位置まで、前記速度のままで移動させる。

【0046】

C1A1:ネジ軸回転判別手段

ネジ軸回転判別手段C1A1は、ネジ軸6が、予め設定された移動間隔角度R回転した か否かを判別すると共に、ネジ軸6が、予め設定された到達回数Na[回]、前記移動間 隔角度Rだけ回転したか否かを判別する。

なお、前記移動間隔角度 R は、プローブ P 1 , P 3 , P 4 , P 5 の測定間隔に対応する 回転角度に設定されている。実施例 1 では、前記移動間隔角度 R は、ある測定位置 X に対 して、原則として、 X - d_{1 3} , X + d_{3 5} も測定位置となるような角度として設定され ている。また、前記到達回数 N a は、棒材 3 の測定可能領域の最大幅に対応して設定され ており、ネジ軸 6 が角度 R × N a、回転した場合に、走査ステージ 7 が開始位置と折返位 置との間を移動する回数として設定されている。

[0047]

C1B: ターンテーブル制御手段

ターンテーブル制御手段 C 1 B は、前記ターンテーブル駆動回路 D 2 を介して、ターン テーブル 2 を反転させる。

実施例1のターンテーブル制御手段C1Bは、走査ステージ7が折返位置に到達した場合に、ターンテーブル2を反転させて、ターンテーブル2上の棒材3を反転させる。 図6Bにおいて、これにより、3点法ユニットU1の各プローブP1,P3,P5に測 定される棒材3の表面部分と、反転ユニットU2の対向プローブP4に測定される棒材3 の表面部分とが切り替えられる。

【0048】

C1C: プローブ出力記憶手段

40

30

10

プローブ出力記憶手段C1Cは、下側プローブ出力記憶手段C1C1と、中側プローブ 出力記憶手段C1C2と、上側プローブ出力記憶手段C1C3と、対向プローブ出力記憶 手段C1C4とを有し、反転前後の位置Xにおける各プローブP1,P3,P5,P4の 出力を、それぞれの各プローブ出力記憶手段C1C1~C1C4が記憶する。

実施例 1 の プローブ出力記憶手段 C 1 C では、予め設定された移動間隔角度 R で、プローブ P 1 , P 3 , P 5 , P 4 の出力を記憶することで、位置 X における出力が記憶される

【0049】

C2:受光ダイオード出力記憶手段

受光ダイオード出力記憶手段 C 2 は、中側受光ダイオード出力記憶手段 C 2 A と、上側 ¹⁰ 受光ダイオード出力記憶手段 C 2 B とを有し、受光ダイオード 3 6 , 3 7 の出力を記憶す る。

C 2 A : 中側受光ダイオード出力記憶手段

中側受光ダイオード出力記憶手段C2Aは、反転前後の位置Xにおける4分割フォトダ イオード36aの各受光領域36a1~36a4の出力Ea1~Ea4を記憶する。 実施例1では、中側受光ダイオード出力記憶手段C2Aは、前記プローブ出力記憶手段 C1Cの記憶する時期、いわゆる、記憶するタイミングと同期をとって、出力Ea1~E a4を位置X毎に記憶する。

[0050]

C 2 B : 上側受光ダイオード出力記憶手段

上側受光ダイオード出力記憶手段C2Bは、中側受光ダイオード出力記憶手段C2Aと 同様に構成されており、対応する受光ダイオード37が異なるだけなのでその詳細な説明 は省略する。

C3: 渦電流センサ出力記憶手段

渦電流センサ出力記憶手段C3は、反転前後の位置Xにおける渦電流センサ41の出力 W₃₄(X)を記憶する。

実施例1では、渦電流センサ出力記憶手段C3は、前記プローブ出力記憶手段C1Cの 記憶するタイミングと同期をとって、渦電流センサ41の出力W₃₄(X)を反転前後の 位置X毎に記憶する。

【 0 0 5 1 】

C 4 : ビーム入射位置演算手段

ビーム入射位置演算手段C4は、反射ビーム入射位置演算手段C4Aと、透過ビーム入 射位置演算手段C4Bとを有し、前記受光ダイオード出力記憶手段C2の記憶情報に基づ いて、反射ビーム33と透過ビーム34とについて、反転前後の位置X毎の入射位置を演 算する。

C 4 A : 反射ビーム入射位置演算手段

反射ビーム入射位置演算手段C4Aは、中側受光ダイオード出力記憶手段C2Aの記憶 情報に基づいて、反射ビーム33の位置X毎の入射位置を演算する。

実施例1の反射ビーム入射位置演算手段C4Aは、前記中側受光ダイオード出力記憶手段C2Aの記憶情報に基づいて、4分割フォトダイオード36aの各受光領域36a1~ 36a4に対応する位置X毎の出力値Ea1~Ea4から、反射ビーム33の前後方向及 び上下方向の入射位置を演算する。

【0052】

すなわち、図3Cにおいて、実施例1の反射ビーム入射位置演算手段C4Aは、反射ビーム33の前後方向の入射位置については、前側を正として、(Ea1+Ea4 - Ea2 - Ea3)/(Ea1+Ea2+Ea3+Ea4)により演算する。また、前記反射ビー ム入射位置演算手段C4Aは、反射ビーム33aの上下方向の入射位置については、上側 を正として、(Ea1+Ea2 - Ea3 - Ea4)/(Ea1+Ea2+Ea3+Ea4)により演算する。 【0053】 30

20

40

(15)

C 4 B : 透過ビーム入射位置演算手段

透過ビーム入射位置演算手段C4Bは、上側受光ダイオード出力記憶手段C2Bの記憶 情報に基づいて、透過ビーム34の位置X毎の入射位置を演算する。

透過ビーム入射位置演算手段C4Bは、前記反射ビーム入射位置演算手段C4Aと同様に構成されるため、その詳細な説明は省略する。

【0054】

C 5 : ビーム位置ずれ演算手段

ビーム位置ずれ演算手段C5は、反射ビーム位置ずれ演算手段C5Aと、透過ビーム位置ずれ演算手段C5Bとを有し、反射ビーム33、透過ビーム34の入射位置の基準位置に対する位置ずれ量 t₃(X), t₅(X)を演算する。

なお、実施例 1 では、前記ビーム位置ずれ演算手段 C 5 は、前後方向の成分についての 位置ずれ量 t₃ (X), t₅ (X)を演算する。

C 5 A : 反射ビーム位置ずれ演算手段

反射ビーム位置ずれ演算手段 C 5 A は、前記中側受光ダイオード 3 6 の測定結果に基づ いて、反射ビーム 3 3 の入射位置の位置ずれ量 t ₃ (X)を演算する。

実施例1の反射ビーム位置ずれ演算手段C5Aは、中側受光ダイオード36の測定結果 としての前記反射ビーム入射位置演算手段C4Aの演算結果に基づいて、反射ビーム33 の入射位置の位置ずれ量 t₃(X)を演算する。

すなわち、実施例1の反射ビーム位置ずれ演算手段C5Aは、測定開始の際の開始位置 X ₀における入射位置 t _{3 0}を基準位置として、他の位置 X における入射位置 t ₃ (X) 20 の反射ビーム位置ずれ量 t ₃ (X)(= t ₃ (X)- t _{3 0})を演算する。

【 0 0 5 5 】

C 5 B : 透過ビーム位置ずれ演算手段

透過ビーム位置ずれ演算手段 C 5 B は、前記上側受光ダイオード 3 7 の測定結果に基づ いて、透過ビーム 3 4 の入射位置の位置ずれ量 t ₅ (X)を演算する。

実施例1の透過ビーム位置ずれ演算手段C5Bは、上側受光ダイオード37の測定結果 としての前記透過ビーム入射位置演算手段C4Bの演算結果に基づいて、透過ビーム34 の入射位置の位置ずれ量 t5(X)を演算する。

すなわち、実施例1の透過ビーム位置ずれ演算手段C5Bは、測定開始の際の開始位置 X ₀における入射位置 t _{5 0}(= t ₅(X ₀))を基準位置として、他の位置 X における 入射位置 t ₅(X)の透過ビーム位置ずれ量 t ₅(X)(= t ₅(X)・ t _{5 0})を演 算する。

【0056】

図7は実施例1のゼロ点ずれの説明図であり、図7Aはレーザ放射部、ビームスプリッ タ、受光ダイオード及び各プローブの位置の説明図、図7Bは開始位置におけるゼロ点ず れの説明図、図7Cは開始位置から移動した状態のゼロ点ずれの説明図である。

なお、図6、図7以降において、理解の容易のために、レーザ放射部21、ビームスプ リッタ32、受光ダイオード36,37、各プロープP1,P3,P5等は模式的に示し てあり、それらを、符号21 ,32 ,36 ,37 ,P1 ,P3 ,P5 で示 している。また、模式的に示しているため、ビームスプリッタ32 の傾斜する方向や反 射ビーム33の進む方向は、実施例1の真直度測定装置Aにおける方向とは異なる方向で 表されている。

【0057】

C 6 : 相対位置変動量演算手段

相対位置変動量演算手段C6は、前記ビーム位置ずれ演算手段C5の演算結果に基づいて、位置X毎の相対位置変動量 k(X)を演算する。

実施例1の相対位置変動量演算手段C6は、以下の説明に基づいて、相対位置変動量k(X)を演算する。

図 6 ~ 図 7 において、組み付け誤差などにより、各プローブ P 1 , P 3 , P 5 の 間には測定基準のずれが生じている場合がある。また、これらの測定基準のずれは、熱変 ⁵⁰

10

動などにより、位置 X 毎に異なる場合がある。そこで、図6~図 7 において、測定基準の ずれを表すために、中側プローブ P 3 の先端位置に対する下側プローブ P 1 の先端位 置の前後方向のずれを下側ゼロ点ずれとして k _{1 3} (X)と表す。また、中側プローブ P 3 の先端位置に対する上側プローブ P 5 の先端位置の前後方向のずれを上側ゼロ点ず れとして k 3 5 (X)と表す。

また、図 6 ~ 図 7 において、下側プローブ P 1 と中側プローブ P 3 の移動方向、すなわち、上下方向の間隔を距離 d _{1 3} と表し、中側プローブ P 3 と上側プローブ P 5 の上下方向の間隔を距離 d _{3 5} とする。

ここで、図7B、図7Cにおいて、ゼロ点ずれk(X)を、以下の式(5)のように定 義する。

k (X) = k _{1 3} (X) / d _{1 3} + k _{3 5} (X) / d _{3 5} ...式(5)

【0058】

図 7 B において、下側 プローブ P 1 について、開始位置 X 0 のレーザビーム 2 8 の出 射位置に対応する部分を P 1 0 (= P 1 (X 0))で表す。また、中側 プローブ P 2 に ついては、開始位置 X 0 のレーザビーム 2 8 のビームスプリッタ 3 2 への入射位置に対 応する部分を P 3 0 (= P 3 (X 0))で表す。さらに、開始位置 X 0 の上側 プローブ P 3 について、透過ビーム 3 4 の入射位置に対応する部分を P 5 0 (= P 5 (X 0))で 表す。そして、図 7 C において、各プローブ P 1 , P 3 , P 5 に設定された部分 P 1 0 , P 3 0 , P 5 0 の変動後の前後方向の位置について、それぞれ、 P 1 (X) , P 3 (X), P 5 (X)で表す。

[0059]

図7Cにおいて、走査ステージ7が移動して、ゼロ点ずれk(X)が変動した場合を考える。k(X)の変動を伴わない全体の傾斜、すなわち、姿勢の変動は、3点法においては無視して構わないことが知られているので(例えば、非特許文献1)、前記ゼロ点ずれ k(X)においても無視して考える。

ここで、下側プローブP1 の位置P₁(X)と上側プローブP5 の位置P₅(X) とを結ぶ直線P₁(X)P₅(X)が姿勢を表すものと考え、前記直線P₁(X)P₅(X)がX軸方向に延びているものとみなして、直線P₁(X)P₅(X)からの前後方向 の位置P3(X)の相対位置変動量を k(X)とすると、位置Xにおけるゼロ点ずれk (X)は、以下の式(6)と表せる。

k (X)

 $= k_{13} (X) / d_{13} + k_{35} (X) / d_{35}$

 $= (k_{13} (X_0) - k(X)) / d_{13}$

+ (k _{3 5} (X ₀) - k (X)) / d _{3 5}

 $= k_{13} (X_0) / d_{13} + k_{35} (X_0) / d_{35}$

- k (X) · (1 / d _{1 3} + 1 / d _{3 5})

 $= k (X_{0}) - k (X) \cdot (1 / d_{13} + 1 / d_{35}) \dots \exists (6)$

したがって、相対位置変動量 k (X)が求まれば、前記式(6)によって、ゼロ点ず れ k (X)が求められる。

【 0 0 6 0 】

図8は実施例1の相対位置変動量の説明図であり、プローブの位置が変動した場合の説 明図である。

図 8 において、位置 X におけるレーザビーム 2 8 の放射方向が、開始位置 X ₀ の放射方 向に対して微小角 (X)変動している。また、各プローブ P 1 , P 3 , P 5 も位 置 P ₁ (X), P ₃ (X), P ₅ (X)に移動している。

このとき、中側受光ダイオード36には、反射ビーム33が位置 t₃(X)に入射した と測定される。また、上側受光ダイオード37には、透過ビーム34が、位置 t₅(X) に入射したと測定される。

ここで、レーザビーム28の直進性を考慮して、図8より、相対位置変動量 k (X) は、以下の式 (7)と表せる。

30

k (X)

 $= t_{3}(X) - t_{5}(X) \cdot d_{13} / (d_{13} + d_{35}) \dots \vec{x}(7)$

したがって、実施例1の前記位置変動量演算手段C6は、反射ビーム位置ずれ量 t₃ (X)、透過ビーム位置ずれ量 t₅(X)に基づいて、位置Xにおける相対位置変動量 k(X)を式(7)によって、演算する。

【0061】

C 7 : 対向位置変動量演算手段

対向位置変動量演算手段C7は、前記渦電流センサ41の測定結果に基づいて、反転前後の位置Xにおける対向位置変動量 W34(X)を演算する。

図 6 において、実施例 1 の対向位置変動量演算手段 C 7 は、開始位置 X ₀ における測定 10 結果 W _{3 4 0}(= W _{3 4}(X ₀))と、前記測定結果 W _{3 4}(X)に基づいて、対向位置 変動量 W _{3 4}(X)(= W _{3 4}(X) - W _{3 4 0})を演算する。

【 0 0 6 2 】

C 8 : 表面形状演算手段

表面形状演算手段C8は、二階差分値演算手段C8Aと、二階積分演算手段C8Bとを 有し、前記プローブ出力記憶手段C1Cの記憶情報と、相対位置変動量演算手段C6の演 算結果と、対向位置変動量演算手段C7の演算結果とに基づいて、棒材3の表面形状f(X),g(X)を演算する。

C 8 A : 二 階 差 分 値 演 算 手 段

二階差分値演算手段C8Aは、前記プローブ出力記憶手段C1Cの記憶情報と、前記演 ²⁰ 算手段C6,C7の演算結果に基づいて、表面形状f(X),g(X)の二階差分値 ² f(X), ²g(X)を演算する。

実施例1の二階差分値演算手段C8Aでは、以下の処理に基づく演算が行われる。 【0063】

図6において、走査ステージ7が移動する際のプローブP3 の前後方向の設定位置を K3とし、K3からの前後方向の移動誤差を走査誤差e(X)として表し、走査ステージ 7の傾斜による誤差を傾斜誤差p(X)として表す。また、前記棒材3に沿って、棒材3 の内部を上下方向に延びる直線を基準軸c(X)で表す。

ここで、表面形状f(X),g(X)が、前記基準軸c(X)から各表面までの距離を 表すものとする。

なお、反転前後で変化する値について、反転後の位置Xの値については、走査誤差e_r (X)、傾斜誤差p_r(X)、直線c_r(X)のように、添え字rをつけて表す。

また、走査時の姿勢変化p(X),p_r(X)や直線c(X),c_r(X)の傾きの差 による各プローブP1 ~P5 の測定位置Xの変化は無視できるものとする。

【0064】

図 6 A において、反転前の各プローブ P 1 ~ P 5 の出力値を、基準軸 c (X)から離れる方向を正方向として、それぞれ、m₁(X)~m₅(X)と表す。また、対向プロ ーブ P 4 の測定基準のずれを、プローブ P 3 の先端に対する対向プローブ P 4 の先端の前後方向の距離として、k_{3 4}(X)と表す。このとき、以下の式(8)~(11)が成立する。

c (X - d _{1 3}) - f (X - d _{1 3}) = e (X) + k _{1 3} (X) - d _{1 3} · p (X) - m ₁ (X) + K ₃ ...式(8) c (X) - f (X) = e (X) - m ₃ (X) + K ₃ ...式(9) c (X + d _{3 5}) - f (X + d _{3 5}) = e (X) + k _{3 5} (X) + d _{3 5} · p (X) - m ₅ (X) + K ₃ ...式(10) c (X) + g (X) = e (X) + k _{3 4} (X) + m ₄ (X) + K ₃ ...式(11) **[**0065]

図 6 B において、反転後の各プローブ P 1 ~ P 5 の出力値を、基準軸 c _r (X)か ⁵⁰

(18)

ら離れる方向を正方向として、それぞれ、m₁ , (X)~m₅ , (X)と表すと、以下の 式(12)~(15)が成立する。 c_r (X - d₁₃) - g (X - d₁₃) $= e_r(X) + k_{13r}(X) - d_{13} \cdot p_r(X) - m_{1r}(X) + K_{3r}$...式(12) c_r(X) - g(X) = e _r (X) - m _{3 r} (X) + K _{3 r} ... 式 (13) c_r (X + d₃₅) - g (X + d₃₅) $= e_{r}(X) + k_{35r}(X) + d_{35} \cdot p_{r}(X) - m_{5r}(X) + K_{3r}$ 10式(14) c_r(X) + f(X) = e_r(X) + k₃₄r(X) + m₄r(X) + K₃r...式(15) [0066]前記式(10)から式(9)を辺々引くと、以下の式(16)が成立する。 c (X + d _{3 5}) - c (X) - f (X + d _{3 5}) + f (X) = k₃₅(X) + d₃₅ · p(X) - m₅(X) + m₃(X) ...式(16) ここで、式(16)の両辺をd₃₅で割ると、以下の式(17)が成立する。 c (X + d _{3 5}) / d _{3 5} - c (X) / d _{3 5} - f (X + d _{3 5}) / d _{3 5} + f (X) / d _{3 5} 20 = k₃ 5 (X) / d₃ 5 + p (X) - m₅ (X) / d₃ 5 + m₃ (X) / d₃ 5式(17) 同様にして、式(9)から式(8)を辺々引き、dnsで両辺を割ると、以下の式(1 8)が成立する。 c (X) / d _{1 3} - c (X - d _{1 3}) / d _{1 3} - f (X) / d 1 3 + f (X - d 1 3) / d 1 3 = - k _{1 3} (X) / d _{1 3} + p (X) + m ₁ (X) / d _{1 3} - m₃(X) / d₁₃...式(18) そして、式(17)から式(18)を辺々引くと、以下の式(19)が成立する。 $\{c(X + d_{35}) / d_{35} - c(X) \cdot (1 / d_{35} + 1 / d_{13})\}$ 30 + c (X - d 1 3) / d 1 3 } - { f (X + d 3 5) / d 3 5 - f (X) · (1 / d 3 5 + 1 / d 1 3) + f (X - d 1 3) / d 1 3 } = { k _{3 5} (X) / d _{3 5} + k _{1 3} (X) / d _{1 3} } - { m ₅ (X) / d _{3 5} - m ₃ (X) · (1 / d _{3 5} + / d _{1 3}) + m₁ (X) / d₁₃ } ... 式(19) [0067]ここで、前記式(19)における{c(X+d₃₅)/d₃₅-c(X)・(1/d₃ 5 + 1 / d 1 3) + c (X - d 1 3) / d 1 3 } を 変形すると、以下の式(20)が得ら れる。 40 c (X + d _{3 5}) / d _{3 5} - c (X) · (1 / d _{3 5} + 1 / d _{1 3}) + c (X - d 1 3) / d 1 3 = c (X + d _{3 5}) / d _{3 5} - c (X) / d _{3 5} - c (X) / d _{1 3} + c (X - d 1 3) / d 1 3 = { c (X + d _{3 5}) - c (X) } / d _{3 5} - { c (X) - c (X - d _{1 3}) } / d _{1 3} ...式(2 0) 前記式(20)において、{c(X+d₃₅)-c(X)}/d₃₅と{c(X)-c (X - d 1 3) / d 1 3 } は共に、同一の直線の傾きを表すので、式(20)は0に等し ι١. すなわち、前記式(19)は、式(21)のように表せる。 - { f (X + d _{3 5}) / d _{3 5} - f (X) · (1 / d _{3 5} + 1 / d _{1 3}) 50

+ f (X - d 1 3) / d 1 3 } = { k_{35} (X) / d_{35} + k_{13} (X) / d_{13} } - { m 5 (X) / d 3 5 - m 3 (X) · (1 / d 3 5 + / d 1 3) + m₁(X) / d₁₃ } ... 式(21) [0068]同様にして、前記式(12)~(14)に基づいて、式(22)が得られる。 - { g (X + d _{3 5}) / d _{3 5} - g (X) · (1 / d _{3 5} + 1 / d _{1 3}) + g (X - d 1 3) / d 1 3 } = { k_{35r} (X) / d_{35} + k_{13r} (X) / d_{13} } 10 - { m _{5 r} (X) / d _{3 5} - m _{3 r} (X) · (1 / d _{3 5} + 1 / d _{1 3}) + m₁ r (X) / d₁ ₃ } ... 式(22) [0069]ここで、式(21)と式(22)から、{f(X+d₃₅)/d₃₅-f(X)・(1 /d₃₅+1/d₁₃)+f(X-d₁₃)/d₁₃}と、{g(X+d₃₅)/d₃₅ - g (X) ・ (1 / d _{3 5} + 1 / d _{1 3}) + g (X - d _{1 3}) / d _{1 3} } との差は、以下 の式(23)と表せる。 { f (X + d 3 5) / d 3 5 - f (X) · (1 / d 3 5 + 1 / d 1 3) + f (X - d 1 3) / d 1 3 } - { g (X + d _{3 5}) / d _{3 5} - g (X) · (1 / d _{3 5} + 1 / d _{1 3}) 20 + g (X - d 1 3) / d 1 3 } = - { k _{3 5} (X) / d _{3 5} + k _{1 3} (X) / d _{1 3} } + { k _{3 5 r} (X) / d _{3 5} + k _{1 3 r} (X) / d _{1 3} } + { m ₅ (X) / d _{3 5} - m ₃ (X) · (1 / d _{3 5} + 1 / d _{1 3}) + m 1 (X) / d 1 3 } $- \{m_{5r}(X)/d_{35} - m_{3r}(X) \cdot (1/d_{35} + 1/d_{13})$ + m₁ _r (X) / d₁₃ } ... 式(23) 前記式(23)における{k₃₅(X)/d₃₅+k₁₃(X)/d₁₃},{k₃₅ r (X) / d₃₅ + k₁₃r (X) / d₁₃ } は反転前後におけるゼロ点ずれk (X), 30 k 、(X)を表すから、前記式(6)より、それぞれ、以下の式(24),(25)と表 せる。 { k _{3 5} (X) / d _{3 5} + k _{1 3} (X) / d _{1 3} } = k (X₀) - k (X) · (1 / d₁₃ + 1 / d₃₅) ... 式 (2 4) { k _{3 5 r} (X) / d _{3 5} + k _{1 3 r} (X) / d _{1 3} } = k (X₀) - k_r (X) · (1 / d₁₃ + 1 / d₃₅) ... 式 (25) 前記式(24),(25)を前記式(23)に代入してまとめると、以下の式(26) が得られる。 $\{f(X + d_{35}) / d_{35} - f(X) \cdot (1 / d_{35} + 1 / d_{13})\}$ 40 + f (X - d 1 3) / d 1 3 } - { g (X + d _{3 5}) / d _{3 5} - g (X) · (1 / d _{3 5} + 1 / d _{1 3}) + g (X - d 1 3) / d 1 3 } = $k(X) \cdot (1/d_{35} + 1/d_{13})$ $k_{r}(X) \cdot (1/d_{35} + 1/d_{13})$ + { m_5 (X) / d_{35} - m_3 (X) · (1 / d_{35} + 1 / d_{13}) + m 1 (X) / d 1 3 } $- \{m_{5r}(X)/d_{35} - m_{3r}(X) \cdot (1/d_{35} + 1/d_{13})$ + m _{1 r} (X) / d _{1 3} } ...式(2 6) [0072] ところで、式(11)から式(9)を辺々引くと、以下の式(27)が得られる。 50

(19)

f (X) + g (X) = k _{3 4} (X) + m ₄ (X) + m ₃ (X) ...式(2 7) 前記式(27)に基づいて、Xから+d₃₅,-d₁₃シフトさせると、 f (X + d $_{3}$ $_{5}$) + g (X + d $_{3}$ $_{5}$) = k _{3 4} (X + d _{3 5}) + m ₄ (X + d _{3 5}) + m ₃ (X + d _{3 5}) ...式(28) f (X - d 1 3) + g (X - d 1 3) = k₃₄ (X - d₁₃) + m₄ (X - d₁₃) + m₃ (X - d₁₃) ...式(29) ここで、前記式(27)~(29)より、{f(X+d₃₅)/d₃₅-f(X)・(1 / d _{3 5} + 1 / d _{1 3}) + f (X - d _{1 3}) / d _{1 3} } と、 { g (X + d _{3 5}) / d ₃ 10 5 - g (X) ・ (1 / d _{3 5} + 1 / d _{1 3}) + g (X - d _{1 3}) / d _{1 3} } との和は、以 下の式(30)として得られる。 { f (X + d 3 5) / d 3 5 - f (X) · (1 / d 3 5 + 1 / d 1 3) + f (X - d 1 3) / d 1 3 } + { g (X + d _{3 5}) / d _{3 5} - g (X) · (1 / d _{3 5} + 1 / d _{1 3}) + g (X - d 1 3) / d 1 3 } = { f (X + d _{3 5}) + g (X + d _{3 5}) } / d _{3 5} - { f (X) + g (X) } · (1 / d _{3 5} + 1 / d _{1 3}) + { f (X - d 1 3) + g (X - d 1 3) } / d 1 3 = { k_{34} ($X + d_{35}$) + m_4 ($X + d_{35}$) + m_3 ($X + d_{35}$) } / d_{35} 20 - { k _{3 4} (X) + m ₄ (X) + m ₃ (X) } · (1 / d _{3 5} + 1 / d _{1 3}) $+ \{ k_{34} (X - d_{13}) + m_4 (X - d_{13}) \}$ + m ₃ (X - d _{1 3}) } / d _{1 3} ... 式 (3 0) [0074] ここで、 k _{3 4} (X)とW _{3 4} (X)は共に、中側プローブ P 3 に対する対向プロー ブ P 4 の前後方向の距離を表すので、式(30)における k 3 4 (X + d 3 5), k 3 4 (X), k₃₄ (X - d₁₃)を、それぞれ、W₃₄ (X + d₃₅), W₃₄ (X), W 3 4 (X - d 1 3) で置き換えて良く、前記式 (3 0) は、以下の式 (3 1) と表せる { f (X + d 3 5) / d 3 5 - f (X) · (1 / d 3 5 + 1 / d 1 3) 30 + f (X - d 1 3) / d 1 3 } + { g (X + d $_{3}$ $_{5}$) / d $_{3}$ $_{5}$ - g (X) · (1 / d $_{3}$ $_{5}$ + 1 / d $_{1}$ $_{3}$) + g (X - d 1 3) / d 1 3 } = { k_{34} (X + d_{35}) + m_4 (X + d_{35}) + m_3 (X + d_{35}) } / d_{35} - { k _{3 4} (X) + m ₄ (X) + m ₃ (X) } · (1 / d _{3 5} + 1 / d _{1 3}) + { k _{3 4} (X - d _{1 3}) + m ₄ (X - d _{1 3}) + m ₃ (X - d _{1 3}) } / d _{1 3} = { W $_{3}$ $_{4}$ (X + d $_{3}$ $_{5}$) + m $_{4}$ (X + d $_{3}$ $_{5}$) + m $_{3}$ (X + d $_{3}$ $_{5}$) } / d $_{3}$ $_{5}$ - { W _{3 4} (X) + m ₄ (X) + m ₃ (X) } · (1 / d _{3 5} + 1 / d _{1 3}) + { W _{3 4} (X - d _{1 3}) + m ₄ (X - d _{1 3}) + m ₃ (X - d _{1 3}) } / d _{1 3} $= \{ W_{340} + W_{34} (X + d_{35}) \}$ 40 + m₄ (X + d₃₅) + m₃ (X + d₃₅) } / d₃₅ $- \{ W_{340} + W_{34} (X) \}$ $+ m_4 (X) + m_3 (X) \} \cdot (1 / d_{35} + 1 / d_{13})$ + { W_{340} + W_{34} ($X - d_{13}$) + m₄ (X - d₁₃) + m₃ (X - d₁₃) } / d₁₃ = { m_4 (X + d_{35}) + m_3 (X + d_{35}) } / d_{35} - { m 4 (X) + m 3 (X) } • (1 / d 3 5 + 1 / d 1 3) + { m₄ (X - d₁₃) + m₃ (X - d₁₃) } / d₁₃ + { W_{34} (X + d_{35}) / d_{35} - W₃₄(X) · (1/d₃₅+1/d₁₃) + W₃₄(X-d₁₃)/d₁₃}...式(31) 50

[0075]前記式 (26), (31)を連立させることにより、 { f (X + d 3 5) / d 3 5 - f $(X) \cdot (1/d_{35} + 1/d_{13}) + f(X - d_{13}) / d_{13} \} \mathcal{E}_{x} \{g(X + d_{3}) / d_{13}\} \mathcal{E}_{x}\} \mathcal{E}_{x} \{g(X + d_{3}) / d_{13}\}$ 5)/d₃₅-g(X)・(1/d₃₅+1/d₁₃)+g(X-d₁₃)/d₁₃}と が得られる。したがって、d=(d₃₅+d₁₃)/2として、二階差分値 ²f(X) は、以下の式(32)と表せる。 ² f (X) = [{ f (X + d $_{3,5}$) - f (X) } / d $_{3,5}$ - { f (X) - f (X - d _{1 3}) } / d _{1 3}] / d 10 = (1/d) · { f (X + d₃₅) / d₃₅ - f (X) · (1/d₃₅ + 1/d₁₃) + f (X - d 1 3) / d 1 3 } = { 1 / (d $_{3}$ $_{5}$ + d $_{1}$ $_{3}$) } $x [\{ m_{5}(X) / d_{35} - m_{3}(X) \cdot (1 / d_{35} + 1 / d_{13})]$ + m 1 (X) / d 1 3 } - { m _{5 r} (X) / d _{3 5} - m _{3 r} (X) · (1 / d _{3 5} + 1 / d _{1 3}) + m₁ (X) / d₁₃ } $+ \{m_4 (X + d_{35}) + m_3 (X + d_{35})\} / d_{35}$ - { m 4 (X) + m 3 (X) } · (1 / d 3 5 + 1 / d 1 3) + { m₄ (X - d₁₃) + m₃ (X - d₁₃) } / d₁₃ 20 $+ \{ W_{34} (X + d_{35}) / d_{35} \}$ $W_{34}(X) \cdot (1/d_{35} + 1/d_{13})$ + W₃₄ (X - d₁₃) / d₁₃} + { k (X) - k (X) } · (1/d₃₅+1/d₁₃)] ...式(32) [0076] 同様にして、二階差分値 ²g(X)は、以下の式(33)と表せる。 ² g (X) = [{ g (X + d _{3 5}) - g (X) } / d _{3 5} - { g (X) - g (X - d _{1 3}) } / d _{1 3}] / d 30 = (1/d) · { g (X + d 3 5) / d 3 5 - g (X) · (1/d 3 5 + 1/d 1 3) + g (X - d 1 3) / d 1 3 } $= \{ 1 / (d_{35} + d_{13}) \}$ $x [\{ m_{5r} (X) / d_{35} - m_{3r} (X) \cdot (1 / d_{35} + 1 / d_{13}) \}$ + m₁ (X) / d₁ } - { m ₅ (X) / d _{3 5} - m ₃ (X) · (1 / d _{3 5} + 1 / d _{1 3}) + m₁ (X) / d₁₃ } $+ \{m_4 (X + d_{35}) + m_3 (X + d_{35})\} / d_{35}$ - { m 4 (X) + m 3 (X) } · (1 / d 3 5 + 1 / d 1 3) + { m₄ (X - d₁₃) + m₃ (X - d₁₃) } / d₁₃ 40 $+ \{ W_{34} (X + d_{35}) / d_{35} \}$ $W_{34}(X) \cdot (1/d_{35} + 1/d_{13})$ + W₃₄ (X - d₁₃) / d₁₃} + { k_r (X) - k(X) } · (1/d₃₅ + 1/d₁₃)] ...式(33)

【 0 0 7 7 】

したがって、前記二階差分値演算手段 C 8 は、前記プローブ出力記憶手段 C 1 C の記憶 情報である出力 m₁ (X) ~ m₅ (X), m₁ r (X) ~ m₅ r (X) と、相対位置変動 量演算手段 C 6 の演算結果である相対位置変動量 k (X), k r (X) と、対向位置 変動量演算手段 C 7 の演算結果である対向位置変動量 W₃₄ (X) とに基づいて、前記 式 (32), (33) により、 ² f (X), ² g (X) を演算する。

50

(21)

なお、実施例1の前記二階差分値演算手段C8Aでは、式(32),(33)における m_4 (X + d_{35}), m_3 (X + d_{35}), m_4 (X - d_{13}), m_3 (X - d_{13}), W₃₄(X+d₃₅), W₃₄(X-d₁₃)については、前記プローブ出力記憶手 段 C 1 C の記憶情報である出力m ₃ (X),m ₄ (X),m ₃ _r (X),m ₄ _r (X)と 、対向位置変動量演算手段C7の演算結果である対向位置変動量 W₃₄(X)とのうち 、 測 定 位 置 X + d ₃ 5 , X -d 1 3 で 測 定 した 値 が 用いられる。 C 8 B : 二階積分演算手段 - 階積分演算手段C8Bは、前記二階差分値演算手段C8Aにより演算された二階差分 値 ² f (X), ² g (X)を数値積分して、表面形状 f (X),g (X)を導出、演 10 算する。 実施例1の前記二階積分演算手段C8Bでは、以下の処理に基づいて表面形状f(X) , g (X)を導出、演算する。 回転角度Rに基づくサンプリング距離の間隔をsとする。また、前記測定回数Na回の うち、前記式(32),(33)の測定値m」(X)~m₅,(X),m₄(X+d₃₅)~m_{3r}(X-d₁₃)が測定されており、二階差分値 ²f(X), ²g(X)の 演算が可能な測定回数をnとする。このとき、i(=1,2,…,n)を用いて、測定位 置をX;で表すと、一回差分値 f(X;)は、以下の式(34)と表せる。なお、実施 例1では、nは十分大きくなるように構成されている。 20 f (X_i) $= {}^{2} f(X_{1}) \cdot s + {}^{2} f(X_{2}) \cdot s + ... + {}^{2} f(X_{1}) \cdot s ... \ddagger (34)$ [0079]また、式(34)により、一階差分値 f(X_i)をさらに積分して、以下の式(35)が得られる。 f (X_i) = $f(X_1) \cdot s + f(X_2) \cdot s + ... + f(X_i) \cdot s$ = { $f(X_1) + f(X_2) + ... + f(X_i)$ } · s ² f (X₁) · s + ² f (X₂) · s } = [{ 2 f (X 1) · s } + { + ... + { 2 f (X 1) · s + 2 f (X 2) · s +...+ ² f (X_i) • s }] • s 30 = { ${}^{2} f(X_{1}) \cdot i + {}^{2} f(X_{2}) \cdot (i - 1)$ +...+ 2 f (X;) · 1 } · s 2 ...式 (35) したがって、式(35)により、位置Xiにおける表面形状f(Xi)が導出、演算さ れる。これにより、全てのiについて演算することで、前記二階差分値演算手段CBBは 、前記式(38)に基づいて表面形状f(X)を導出、演算する。また、同様にして、前 記ニ階差分値演算手段C8Bは、表面形状g(X)を導出、演算する。そして、この表面 形状 f (X),g (X)により、棒材 3 の表面の真直度が測定される。 C 8 C : 演算結果表示手段 演算結果表示手段C8Cは、前記二階差分値演算手段C8Bにより演算された演算結果 40 としての表面形状f(X),g(X)を、前記ディスプレイH2に表示する。 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 8 & 1 \end{bmatrix}$ (実施例1のフローチャートの説明) 次 に 、 本 発 明 の 実 施 例 1 の 真 直 度 測 定 装 置 A の 処 理 の 流 れ を フ ロ ー チ ャ ー ト を 使 用 し て 説明する。 (実施例1の真直度測定処理のフローチャートの説明) 図 9 は本 発 明 の 実 施 例 1 の 真 直 度 測 定 処 理 の フ ロ ー チ ャ ー ト で あ る 。 図9のフローチャートの各ステップSTの処理は、前記真直度測定装置Aのコンピュー タCに記憶されたプログラムに従って行われる。また、この処理は真直度測定装置Aの他 の各種処理と並行して並列処理で実行される。 50

(22)

図9に示すフローチャートは、真直度測定装置Aの電源投入により開始される。 [0082]図9のST1において、入力装置H1により測定開始の入力がされたか否かを判別する 。イエス(Y)の場合はST2に移り、ノー(N)の場合はST1を繰り返す。 ST2において、次の(1),(2)の処理を実行して、ST3に移る。 (1) N = 0 をセットする。 (2) ネジ軸6の回転駆動を開始する。 ST3において、次の(1)~(7)の処理を実行して、ST4に移る。 (1) 下側 プローブ P 1 の出力 値 m 1 (X) を取得記憶する。 10 (2)中側プローブP3の出力値m3(X)を取得記憶する。 (3)上側プローブP5の出力値m₅(X)を取得記憶する。 (4)対向プローブP4の出力値m (X)を取得記憶する。 (5)中側受光ダイオード36の出力値t₃(X)を取得記憶する。 (6)上側受光ダイオード37の出力値 t₅(X)を取得記憶する。 (7) 渦電流センサ41の出力値W₃₄(X)を取得記憶する。 [0083]ST4において、ネジ軸6が移動間隔角度Rの分、回転したか否かを判別する。イエス (Y)の場合はST5に移り、ノー(N)の場合はST4を繰り返す。 ST5において、測定回数Nを+1加算して(N=N+1)、ST6に移る。 20 ST6において、測定回数Nが到達回数Na回以上に達したか否か、すなわち、ネジ軸 6 が到達回数Na回、回転したか否かを判別する。イエス(Y)の場合はST7に移り、 ノー(N)の場合はST3に進む。 ST7において、ネジ軸6の駆動を停止して、ST8に移る。 [0084]ST8において、ターンテーブル2を反転させて、ST9に移る。 ST9において、次の(1),(2)の処理を実行して、ST10に移る。 (1) N = 0をセットする。 (2)ネジ軸6の逆回転駆動を開始する。 ST10において、次の(1)~(7)の処理を実行して、ST11に移る。 30 (1)下側プローブP1の出力値m₁,(X)を取得記憶する。 (2)中側プローブP3の出力値m3r(X)を取得記憶する。 (3)上側プローブP5の出力値m₅, (X)を取得記憶する。 (4)対向プローブP4の出力値m₄
 (X)を取得記憶する。 (5)中側受光ダイオード36の出力値t₃, (X)を取得記憶する。 (6)上側受光ダイオード37の出力値 t₅r(X)を取得記憶する。 (7) 渦電流センサ41の出力値W₃₄, (X)を取得記憶する。 [0085]ST11において、ネジ軸6が移動間隔角度Rの分、回転したか否かを判別する。イエ ス(Y)の場合はST12に移り、ノー(N)の場合はST11を繰り返す。 40 ST12において、測定回数Nを+1加算して(N=N+1)、ST13に移る。 ST13において、測定回数Nが到達回数であるNa回以上に達したか否か、すなわち 、ネジ軸6がNa回、回転したか否かを判別する。イエス(Y)の場合はST14に移り 、ノー(N)の場合はST10に進む。 ST14において、ネジ軸6の駆動を停止して、ST1に戻る。 [0086](実施例1の表面形状演算処理のフローチャートの説明) 図 1 0 は本発明の実施例 1 の表面形状演算処理のフローチャートである。 図10のフローチャートの各ステップSTの処理は、前記真直度測定装置Aのコンピュ ータ C に記憶されたプログラムに従って行われる。また、この処理は真直度測定装置 A の 他の各種処理と並行して並列処理で実行される。 50 図 1 0 に示すフローチャートは、真直度測定装置 A の電源投入により開始される。 【 0 0 8 7 】 図 1 0 の S T 2 1 において、入力装置 H 1 により演算開始の入力がされたか否かを判別

する。イエス(Y)の場合はST22に移り、ノー(N)の場合はST21を繰り返す。 ST22において、次の(1),(2)の処理を実行して、ST23に移る。

(1)反射ビーム33の位置ずれ量 t₃(X), t_{3r}(X)を演算する。

(2)透過ビーム34の位置ずれ量 t₅(X), t₅r(X)を演算する。
 ST23において、位置ずれ量 t₃(X) ~ t₅r(X)に基づいて、相対位置変

ST25において、プローブP1~P5の出力値m₁(X)~m₅r(X)、対向位置 変動量 W₃₄(X), W₃₄r(X)、相対位置変動量 k(X), k_r(X)に 基づいて、二階差分値 ²f(X), ²g(X)を演算して、ST26に移る。 ST26において、二階差分値 ²f(X), ²g(X)から表面形状f(X),g

(X)を演算して、ST27に移る。

ST27において、ディスプレイH2に表面形状f(X),g(X)を表示して、ST 21に戻る。

[0088]

(実施例1の作用)

前記構成を備えた実施例1の真直度測定装置Aでは、ネジ軸6が回転すると、走査ステ ージ7が移動して、3点法ユニットU1及び反転ユニットU2が、棒材3に沿って移動す る。これにより、各プローブP1~P5によって、位置Xにおける棒材3の表面が測定さ れて、真直度が測定される。

この際に、実施例1の真直度測定装置Aでは、受光ダイオード36,37や渦電流センサ41により、各プローブP1~P5の相対的な位置ずれが測定されており、棒材3の表面形状f(X),g(X)の導出、演算の際に使用される。

【0089】

すなわち、真直度測定処理のST1,ST2により、ネジ軸6が回転すると、3点法ユ ニットU1及び反転ユニットU2が開始位置から折返位置まで移動する。この際に、真直 度測定処理のST3~ST6により、各プローブP1~P5の測定タイミングに同期して 、受光ダイオード36,37及び渦電流センサ41による測定が行われて、位置X毎に、 各プローブP1~P5の出力値m₁(X)~m₅(X)と、受光ダイオード36,37及 び渦電流センサ41の出力値t₃(X),t₅(X),W₃₄(X)とが取得、記憶され る。

[0090]

そして、真直度測定処理のST7~ST8により、ネジ軸6が停止して、3点法ユニットU1及び反転ユニットU2も停止し、ターンテーブル2によって棒材3が反転する。その後、真直度測定処理のST9により、ネジ軸6が逆回転すると、3点法ユニットU1及び反転ユニットU2が折返位置から開始位置まで移動する。この際に、真直度測定処理のST10~ST14により、各プローブP1~P5の測定タイミングに同期して、受光ダイオード36,37及び渦電流センサ41による測定が行われて、反転後の位置X毎に、各プローブP1~P5の出力値m_{1 r} (X)~m_{5 r} (X)と、受光ダイオード36,3 7及び渦電流センサ41の出力値t_{3 r} (X), t_{5 r} (X), W_{3 4 r} (X)とが取得、記憶されて、測定が終了する。

【0091】

そして、位置 X 毎の各出力値m₁ (X) ~ m₅ _r (X) , t₃ (X) ~ W₃₄ _r (X) に基づいて表面形状 f (X) , g (X) が演算導出される。 すなわち、表面形状演算処理の S T 2 1 ~ S T 2 2 により、 t₃₀ (= t₃ (X₀))

20

10

, t₃ (X), t₃ (X)に基づいて、反転前の反射ビーム位置ずれ量 t₃ (X) (= t₃ (X) - t₃₀)と、反転後の反射ビーム位置ずれ量 t₃, (X) (= t₃, (X) - t₃₀)とが演算されると共に、t₅₀(=t₅(X₀)), t₅(X), t₅r (X)に基づいて、反転前の透過ビーム位置ずれ量 t₅(X)(=t₅(X)-t₅₀)と、反転後の透過ビーム位置ずれ量 t_{5 r}(X)(=t_{5 r}(X)-t_{5 0})とが演 算される。

そして、表面形状演算処理のST23により、前記各ビーム位置ずれ量 t ₃(X), t₃r(X), t₅(X), t₅r(X)に基づいて、中側プローブP3に対する 下 側 プ ロ ー ブ P 1 及 び 上 側 プ ロ ー ブ P 5 の 相 対 的 な 位 置 ず れ 量 と し て 、 式 (2 4) , (2 5)により、相対位置移動量 k(X), k,(X)が演算される。 [0092]

さらに、表面形状演算処理のST24により、W₃₄₀(=W₃₄(X₀)),W₃₄ (X),W₃₄r(X)に基づいて、中側プローブP3に対する対向プローブP4の相対 的な位置ずれ量として、反転前の対向位置変動量 W₃₄(X)(=W₃₄(X)-W₃ 4 ₀)と、反転後の対向位置変動量 W _{3 4 r} (X)(=W _{3 4 r} (X) - W _{3 4 0})が 演算される。

そして、表面形状演算処理のST25により、各プローブP1~P5の出力値m_{1r}(X)~m₅,(X)と、相対位置変動量 k(X), k,(X)と、対向位置変動量 W₃₄(X), W₃₄, (X)とに基づいて、式(32), (33)により、二階差分 値 ² f (X), ² g (X)が演算される。そして、表面形状演算処理のST26,S T 2 7 により、二階差分値 ² f (X), ² g (X)に基づいて表面形状 f (X), g (X)が演算されると、表面形状 f (X),g (X)がディスプレイΗ 2 に表示されて、 一連の処理が終了する。

[0093]

ここで、従来の3点法における装置では、ゼロ点ずれk(X),k,(X)を時間的に 変動しない値として扱っており、例えば、反転前後で同じ値として補正のための計算を行 ったり、測定前に予め補正をしてゼロ点ずれk(X),k,(X)の影響を低減している

したがって、従来の3点法における装置では、例えば、熱変動などによって、測定最中 に、走査ステージ7やマウントプレート8,11,12,14などが変形して、各プロー ブP1~P5の測定基準の位置がずれた場合、ゼロ点ずれk(X),kr(X)による誤 差を十分に補正することができなかった。

[0094]

特に、棒材3などの被測定物が長い場合、測定に時間がかかり、熱変動などの影響が発 生し易いために、ゼロ点ずれk(X),k_r(X)が変動し易く、また、ゼロ点ずれk(X), k , (X)が補正しきれない場合には、いわゆる、測定距離の 2 乗に比例する放射 線誤差が大きくなるため、従来の3点法における装置では、表面形状が得られても大きな 誤差を含んでいた。

[0095]

40 また、式(35)のようにして得られる表面形状f(X),g(X)において、以下の ように誤差が伝播する。

ー 般 に 、 j (= 1 , 2 , … , m)として 、 測 定 値 u , か ら 間 接 的 に 得 ら れ る 測 定 値 v が 、測定値 u _j の実数 _j 倍の和として v = ₁ ・ u ₁ + ₂ ・ u ₂ + … + _m ・ u _m と表 せる場合、測定値 u ,のもつ測定誤差 u ,が独立かつランダムであると仮定すれば、 v に伝播する誤差 vは、各誤差の二乗和の平方根として、以下の式(36)で表せる。 $V = \{ (_{1} \cdot u_{1})^{2} + (_{2} \cdot u_{2})^{2} + ... + (_{j} \cdot u_{j})^{2} \}^{1/2}$式(36)

[0096]

ここで、式(35)の誤差の伝播を最終測定点である位置X。で評価する。前記式36)の関係を、式(35)に適用すると、X_nにおける誤差 _fは、以下の式(37)とし 50

て得られる。ただし、各 ² f(X_i)の誤差を _{2 f}とし、各 ² f(X_i)は独立 で、 っ____がランダムに加わるものと仮定する。なお、 n は十分に大きい。 $= [n^{2} + (n - 1)^{2} + ... + 2^{2} + 1^{2}]^{1/2} \cdot s^{2} \cdot$ 2 f = $[n \cdot (n + 1) \cdot (2n + 1) / 6]^{1 / 2} \cdot s^{2} \cdot$ 2 f $= [n^{3}/3 + n^{2}/2 + n/6]^{1/2} \cdot s^{2} \cdot z_{f} \dots \vec{z} (37)$ [0097]また、式(37)における誤差 2 fを考えるために、前記式(32)を、測定値m ₅ (X), m₃ (X), m₁ (X), m₅, (X), m₃, (X), m₁, (X), m₄ 10 $(X + d_{35}), m_{3}(X + d_{35}), m_{4}(X), m_{4}(X - d_{13}), m_{3}(X - d_{13})$ (1_{3}) , $W_{34}(X+d_{35})$, $W_{34}(X)$, $W_{34}(X-d_{13})$, k(X)), k_r(X)の順に並び替えて表すと、以下の式(38)が得られる。 2 f (X) = { 1 / (d _{3 5} + d _{1 3}) } x [{ m 5 (X) / d 3 5 - 2 m 3 (X) · (1 / d 3 5 + 1 / d 1 3) + m 1 (X) / d 1 3 } - { m _{5 r} (X) / d _{3 5} - m _{3 r} (X) · (1 / d _{3 5} + 1 / d _{1 3}) + m₁ r (X) / d₁ } + m $_{4}$ (X + d $_{3}$ $_{5}$) / d $_{3}$ $_{5}$ + m $_{3}$ (X + d $_{3}$ $_{5}$) / d $_{3}$ $_{5}$ 20 - { m 4 (X) } · (1 / d 3 5 + 1 / d 1 3) + m ₄ (X - d _{1 3}) / d _{1 3} + m ₃ (X - d _{1 3}) / d _{1 3} + W₃₄ (X + d₃₅) / d₃₅ - W₃₄(X) · (1/d₃₅+1/d₁₃) + W₃₄ (X - d₁₃) / d₁₃ + k (X) · (1/d₃₅ + 1/d₁₃) - k_r(X) · (1/d₃₅ + 1/d₁₃)]...式(38) [0098]前記式 (38) に式 (36) の関係を適用すると、誤差 _{2 f} は、以下の式 (39) として得られる。ただし、プローブP1,P3,P5,P4の測定誤差を _{m d}で表し、 30 受光ダイオード36,37の誤差を 」。で表し、渦電流センサ41の誤差を 。。で表 して、各測定値m₅(X)~ k_r(X)が独立で、各誤差 _{md}, _{di}, _s n が ラ ンダムに加わるものと仮定する。 2 f = { 1 / (d $_{3}$ $_{5}$ + d $_{1}$ $_{3}$) } $x [{ (1 / d_{35})^{2} + { - 2 (1 / d_{35} + 1 / d_{13}) }^{2}$ + $(1 / d_{13})^{2}$ } · $(_{md})^{2}$ + { (- 1 / d $_{35}$) 2 + (1 / d $_{35}$ + 1 / d $_{13}$) 2 + $(-1/d_{13})^{2}$ } · $(-m_{d})^{2}$ + { (1 / d _{3 5}) 2 + (1 / d _{3 5}) 2 } · (m d) ² 40 + { - $(1/d_{35} + 1/d_{13})$ } ² · $(_{md})$ + { (1 / d_{1 3})² + (1 / d_{1 3})² } · (_{m d})² + $(1 / d_{35})^2 \cdot (s_n)^2$ + { - (1 / d $_{3 5}$ + 1 / d $_{1 3}$) } ² · ($_{s n}$) ² + $(1 / d_{13})^2 \cdot (s_n)^2$ $_{di}$) 2 + $(1/d_{35} + 1/d_{13})^2 \cdot ($ + { - (1 / d $_{3 5}$ + 1 / d $_{1 3}$) } ² · ($_{d i}$) ²] ^{1 / 2} = { 1 / (d _{3 5} + d _{1 3}) } x [{ 4 \cdot (1 / d _{3 5}) ² + 6 \cdot (1 / d _{3 5} + 1 / d _{1 3}) ² + 4 \cdot (1 / d _{1 3}) ² } \cdot (_{m d}) ² + { (1 / d $_{35}$) 2 + (1 / d $_{35}$ + 1 / d $_{13}$) 2 50

+ $(1 / d_{13})^{2}$ } • $(s_{n})^{2}$ + { 2 · (1 / d _{3 5} + 1 / d _{1 3}) ² } · (_{d i}) ²] ^{1 / 2}式(39) [0099]したがって、前記式(37),(39)から、以下の式(40)が得られる。 = $[n^{3}/3 + n^{2}/2 + n/6]^{1/2} \cdot s^{2} \cdot \{1/(d_{35} + d_{13})\}$ x [{ 4 \cdot (1 / d _{3 5}) ² + 6 \cdot (1 / d _{3 5} + 1 / d _{1 3}) ² $+ 4 \cdot (1 / d_{1 3})^{2} + (m d)^{2}$ + { (1 / d $_{3,5}$) ² + (1 / d $_{3,5}$ + 1 / d $_{1,3}$) ² 10 + (1 / d _{1 3})² } · (_{s n})² + { 2 · (1 / d₃₅ + 1 / d₁₃)² } · (d_i)²] ^{1 / 2}式(40) [0100]ここで、測定回数nはサンプリング距離の間隔sと棒材3の真直度の測定可能な長さし により、n=L/sであるから、式(40)は以下の式(41)と表せる。 = [(L / s) ³ / 3 + (L / s) ² / 2 + (L / s) / 6] ¹ / ² · s ² x { 1 / (d _{3 5} + d _{1 3}) } 20 $x [\{ 4 \cdot (1/d_{35})^2 + 6 \cdot (1/d_{35} + 1/d_{13})^2 \}$ $+ 4 \cdot (1 / d_{1 3})^{2} \} \cdot (m_{d})^{2}$ + { (1 / d $_{3}$ $_{5}$) ² + (1 / d $_{3}$ $_{5}$ + 1 / d $_{1}$ $_{3}$) ² + $(1 / d_{13})^{2}$ } · $(s_{n})^{2}$ + { 2 · (1 / d _{3 5} + 1 / d _{1 3}) ² } · (_{d i}) ²] ^{1 / 2} $= \{ 1 / (d_{35} + d_{13}) \}$ x [(L³ · s) / 3 + (L² · s²) / 2 + (L · s³) / 6] ^{1 / 2} x [{ 4 \cdot (1 / d _{3 5}) ² + 6 \cdot (1 / d _{3 5} + 1 / d _{1 3}) ² $+ 4 \cdot (1 / d_{1 3})^{2} \} \cdot (m_{d})^{2}$ + { (1 / d_{3 5})² + (1 / d_{3 5} + 1 / d_{1 3})² + $(1 / d_{13})^{2}$ } · $(_{5n})^{2}$ 30 + { 2 · (1 / d _{3 5} + 1 / d _{1 3}) ² } · (_{d i}) ²] ^{1 / 2}式(41) _gが演算される。 なお、g(X)についても同様にして誤差 したがって、前記式(41)で示された評価によると、3点法で形状測定を行う場合に は、プローブ P 1 , P 3 , P 5 の間隔 d _{1 3} , d _{3 5} は大きいほうが、いわゆる誤差の伝 播が小さく精度が高くなると考えて良いことが分かる。しかしながら、間隔d╷ 。, d 。

(27)

₅が大きければ大きいほど、走査ステージ7などの支持部材の変形の影響が顕著となり、 ゼロ点ずれk(X),k_r(X)に変動が発生し易くなり、従来の方法では、プローブP 1 , P 3 , P 5 の間隔 d _{1 3} , d _{3 5}を大きくして精度を高めても、変動したゼロ点ずれ k (X), k_r (X)に基づいた表面形状が得られてしまった。

これに対して、実施例1の真直度測定装置Aでは、出力値m₁(X)~m₅,(X)を 得る際に、レーザ放射部21から放射されたレーザビーム28による反射ビーム33や透 過ビーム34の入射位置を測定することにより、中側プローブP2に対する下側プローブ P1の測定基準のずれや、中側プローブP2に対する上側プローブP5の測定基準のずれ を測定して、測定時の位置Xにおけるゼロ点ずれk(X),k,(X)を精度良く測定し ている。

さらに、実施例1の真直度測定装置Aでは、3点法ユニットU1のプローブP1,P3 , P 5 間の相対的な位置ずれに加えて、渦電流センサ41により、中側プローブP3に対 50

する対向プローブ P 4 の相対的な距離を測定して、測定時の位置 X における対向ずれ量 W_{3 4} (X), W_{3 4} (X)も測定している。 【0103】

したがって、実施例1の真直度測定装置Aでは、測定されたゼロ点ずれk(X),k_r (X)及び対向位置変動量 W_{3 4}(X), W_{3 4} _r(X)を、二階差分値 ² f(X), ² g(X)に反映させることが可能であり、ゼロ点ずれk(X),k_r(X)及び 対向位置変動量 W_{3 4}(X), W_{3 4} _r(X)による誤差の影響が低減された二階差 分値 ² f(X), ² g(X)に基づいて、表面形状 f(X),g(X)を得ることが でき、従来に比べて精度の高い真直度の測定を行うことができる。

なお、 実施例 1 の真直度測定装置 A では、 ゼロ点ずれ k (X), k _r (X)の測定が可 能であるため、プローブ P 1 , P 3 , P 5 の間隔 d _{1 3}, d _{3 5} を大きくしても、 ゼロ点 ずれ k (X), k _r (X)の弊害が生じ難く、より、 精度の高い測定をすることができる

【0104】

(変更例)

以上、本発明の実施例を詳述したが、本発明は、前記実施例に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲で、種々の変更を行うことが可能である。本発明の変更例(H01)~(H019)を下記に例示する。

(H01)前記実施例において、形状測定器の一例として、シート状レーザP1 aを棒材3 の表面の境界部に照射して、棒材3によって遮られずに受光部11に到達したシート状レ ーザP1 aの位置を測定して、棒材3の表面形状を測定する構成を例示したが、これに限 定されない。例えば、レーザ光やLED光、超音波などを棒材3の表面に当てて反射させ て測定する棒材3までの距離を測定する従来公知の形状測定器を用いることが可能である

(H02)前記実施例において、第3のずれ量測定器の一例として、渦電流センサ41を例 示したが、これに限定されず、静電容量センサなど従来公知のセンサを用いることが可能 である。

(H03)前記実施例において、走査ステージ7が移動して、3点法ユニット及び反転ユニットU2が上下方向に移動する構成を例示したが、これに限定されず、左右方向、前後方向など、任意の方向に直線移動する構成が可能である。

【0105】

(H04)前記実施例において、棒材3は移動せずに、3点法ユニット及び反転ユニットU2が棒材3に対して移動する構成を例示したが、これに限定されず、3点法ユニット及び反転ユニットU2に対して 反転ユニットU2が移動せずに、棒材3が3点法ユニット及び反転ユニットU2に対して 移動させる構成も可能である。

(H05)前記実施例において、ターンテーブル2によって、棒材3を回転させて反転させる構成を例示したがこれに限定されない。例えば、3点法ユニットU1及び反転ユニットU2を棒材3の周りに回転させずに固定して、3点法ユニットU1及び反転ユニットU2を棒材3の周りに回転させて反転させる構成も可能である。

(H06)前記実施例において、反転ユニットU2の対向プローブP4は、3点法ユニットU1の中側プローブP2に対向する位置に配置される構成を例示したが、3点法ユニットU1の下側プローブP1又は上側プローブP5に対向する位置に配置される構成も可能である。

[0106**]**

(H07)前記実施例において、反転ユニットU2は、形状測定器の一例としての対向プロ ーブP4のみを有していたが、3点法ユニットU1と同様に、3つの形状測定器によって 構成することが可能である。なお、この場合、一対の形状測定器のみが互いに対向してい れば良い。

(H08)前記実施例において、3点法ユニットU1の対向する位置には、反転ユニットU ⁵⁰

10

40

2 が配置されている構成が望ましいが、反転ユニットU2を省略することが可能である。 すなわち、真直度測定装置 A が、 3 点法ユニットU 1 のみの構成で、棒材 3 の真直度を測 定する構成も可能である。

(H09)前記実施例において、レーザ放射部21は下側プローブP1に支持され、受光ダ イオード36,37は、中側プローブP3、上側プローブP5に支持された構成でプロー ブP1,P3,P5間の相対的な位置ずれを測定する構成を例示したが、これに限定され ない。例えば、中側プローブP2にレーザ放射部21を支持させると共に、下側プローブ P1と上側プローブP5に、それぞれ、受光ダイオードを支持させ、且つ、レーザ放射部 21からのレーザビームが各プローブP1,P5の受光ダイオードに入射するように、ビ ームスプリッタ32や反射板などを設ける構成など、レーザ放射部21、各受光ダイオー ド36,37と、それらが支持されるプローブP1,P3,P5との組み合わせは、任意 の組み合わせが可能である。

【0107】

(H010)前記実施例において、レーザ放射部21から放射されたレーザビーム28をビ ームスプリッタ32により分離して、中側受光ダイオード36と上側受光ダイオード37 とにより測定する構成を例示したが、これに限定されない。例えば、レーザ放射部28を 二つ設けて、一方のレーザ放射部21のレーザビーム28を、中側受光ダイオード36で 測定し、他方のレーザ放射部21のレーザビーム28を、上側受光ダイオード37で測定 する構成も可能である。

(H011)前記実施例において、1本のレーザビーム28をビームスプリッタ32で分離 し、反射ビーム33、透過ビーム34の入射位置を測定して、プローブP1~P5間の相 対的な位置ずれ量を測定する構成を例示したが、これに限定されない。例えば、特開平7 -225122号公報に記載されているように、レーザビーム28をビームスプリッタ3 2に入射する前に、光学系で4本に分離して、それら4本のレーザビームを、ビームスプ リッタ32で分離し、4本の反射ビーム、4本の透過ビームの入射位置の平均値などによ り、相対的な位置ずれ量を測定する構成も可能である。

(H012)前記実施例において、4分割フォトダイオードによる構成を例示したが、これ に限定されず、フォトダイオードアレイ、PSD:半導体位置検出素子、CCD:個体撮 像素子など従来公知の装置が適用可能である。

【0108】

(H013)前記実施例において、放射線源の一例としてのレーザ放射線源27はレーザ放 射部21の外部に設けられた構成が望ましいが、レーザ放射部21の内部に支持されて下 側プローブP1に支持される構成も可能である。

(H014)前記実施例において、放射部の一例としてのレーザ放射部21により、放射線 の一例としてのレーザビーム28が放射され、受光ダイオード36,37により前記レー ザビーム28による反射ビーム33,透過ビーム34の入射位置を測定して、プローブP 1,P3,P5間の相対的な位置ずれを測定する構成を例示したが、これに限定されない 。例えば、放射線の一例として、電子線、中性子線などを放射する放射部と、前記放射部 から放射された前記電子線等が入射する受部を有し、前記電子線等の入射位置を測定して 、各プローブP1~P5間の相対的な位置ずれを測定する構成も可能である。

【0109】

(H015)前記実施例において、放射線の一例としてのレーザビーム28、反射ビーム3 3、透過ビーム34は、棒材3などが置かれた測定空間中を通過する構成を例示したが、 例えば、前記ビーム28,33,34が通過する各プロープP1,P3,P5間の空間を 、囲い部材で囲み、ヘリウムガスなどで満たしたり、真空にしたりする構成も可能である 。

(H016)前記実施例において、式(6)のゼロ点ずれk(X₀)や、対向位置変動量W
 3 4 0、入射位置t₃ 0, t₅ 0などの基準となる値は、開始位置X₀における値を用いる構成を例示したが、これに限定されない。例えば、折返位置や、開始位置X₀と折返位置との間の任意の位置Xにおける値を基準となる値として用いて表面形状の演算処理を行

30

20

10

うことが可能である。

(H017)前記実施例において、真直度測定装置Aには、コンピュータCが接続され、真 直度測定装置Aの測定結果が演算処理される構成が望ましいが、これに限定されず、測定 結果を記憶する記憶装置に測定結果を記憶させて、他の処理装置等で各種演算を行うこと も可能である。

[0 1 1 0 **]**

(H018)前記実施例において、下側プローブP1と中側プローブP3の間隔d13と、 中側プローブP3と上側プローブP5の間隔d35とが異なる場合を例示したが、プロー ブP1~P5の間隔d13,d35が等しいとして、処理を行うことは当然可能である。 (H019)前記実施例において、式(27)におけるf(X)+g(X)を、k34(X) + m4(X)+m3(X)として、前記二階差分値²f(X),²g(X)を導出、 演算する構成を例示したが、k34(X)+m4(X)+m3(X)に替えて、k34 r(X)+m4r(X)+m3r(X)や、{k34(X)+m4(X)+m3(X)+m3(X)+ k34r(X)+m4r(X)+m3r(X)}/2として、f(X)+g(X)を表し 、二階差分値²f(X),²g(X)を導出、演算することも可能である。 【符号の説明】

[0 1 1 1 **]**

2…反転機構、3…被測定物、7…支持部材、21…放射部、28…放射線、32…分離部材、33…第1の分離放射線、34…第2の分離放射線、36…第1のずれ量測定器、36a…受部、37…第2のずれ量測定器、37a…受部、41…第3のずれ量測定器、A…真直度測定装置、f(X),g(X)…表面形状、P1,P1 …第1の形状測定器、P3,P3 …第2の形状測定器、P5,P5 …第3の形状測定器、P4,P4 …第4の形状測定器、U1…第1の測定ユニット、U2…第2の測定ユニット。

20

10

【図1】





【図2】

P1 (P3, P4, P5)





【図5】

































(図11B)





